PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-072405

(43) Date of publication of application: 12.03.2002

(51)Int.CI.

G03C 1/498 G03C 5/08 GO3D 13/00

(21)Application number: 2000-268559

(71)Applicant: KONICA CORP

(22)Date of filing:

05.09.2000

(72)Inventor: SOKU MAN HO KIMURA

(54) HEAT DEVELOPABLE PHOTOSENSITIVE MATERIAL AND IMAGE FORMATION METHOD USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat developable photosensitive material having high sensitivity, low fog, an excellent color tone (blackness) of imaging silver and good shelf stability and to provide an image formation method using the photo sensitive material. SOLUTION: (1) In the heat developable photosensitive material with a photosensitive layer containing an organic silver salt, a binder, photosensitive silver halide chemically sensitized with a chalcogen sensitizer and a maximum density enhancer on a base, the chalcogen sensitizer is at least one compound of formula (1-1) or (1-2) and the photosensitive layer contains at least one maximum density enhancer of formula (2). (2) In the heat developable photosensitive material (1), the photosensitive layer further contains a fog restrainer of the formula R1-(S)m-(SO2)n-R2.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.09.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-72405

(P2002-72405A)

(43)公開日 平成14年3月12日(2002.3.12)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				วั	-7]-ド(参考)
G03C	1/498	501		G 0	3 C	1/498		501	2H112
		502						502	2H123
		504						504	
	5/08	3 5 1				5/08		351	
G 0 3 D	13/00			G 0	3 D	13/00		Α	
			審査請求	未請求	請才	マダイ できゅう できゅう うくりゅう ひょう でんしょう かいしょう うんしょう ひょう かいしょう はいしょう はいりょう はいしょう はいしょく はい	OL	(全 31 頁)	最終頁に統く
(21)出願番号	身	特願2000-268559(P200	00-268559)	(71)	出願。	人 000001 コニカ		社	
(22)出顧日		平成12年9月5日(2000). 9. 5)					 西新宿1丁目	26番2号

(72)発明者 ソク マン ホー キムラ

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会

社内

Fターム(参考) 2H112 AA03 AA11 BC01 BC08 BC32

BC41

2H123 AB00 AB03 AB23 BB00 BB24

BB25 BB27 CA00 CA05 CA20

CA22 CB00 CB03

(54) 【発明の名称】 熱現像感光材料とそれによる画像形成方法

(57)【要約】

【課題】 高感度でカブリが低く、画像銀の色調(黒色度)が優れ、保存安定性が良好な熱現像感光材料とそれによる画像形成方法を提供する。

【解決手段】 ①支持体上に有機銀塩、バインダー、カルコゲン増感剤により化学増感が施された感光性ハロゲン化銀及び最高濃度向上剤を含有する感光層を有する熱現像感光材料において、該カルコゲン増感剤が下記一般式(1-1)又は(1-2)で表される化合物から選ばれる少なくとも1種であり、かつ該感光層が下記一般式(2)で表される最高濃度向上剤から選ばれる少なくとも1種を含有する。②前記①において、感光層が R_1- (S) -(SO₂) -R₂で表されるカブリ抑制剤を含有する。

【化1】

$$Z_1$$
 Z_2
 $P = Chalcogen$
 Z_3

【化2】

一般式(1-2)

Z₄-C=Chalcogen

【化3】

一般式(2)

71 72 A₀--N-N-B₀

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に非感光性有機銀塩、バインダ 一、カルコゲン増感剤により化学増感が施された感光性 ハロゲン化銀及び最高濃度向上剤を含有する感光層を有 する熱現像感光材料において、該カルコゲン増感剤が下 記一般式(1-1)又は(1-2)で表される化合物か ら選ばれる少なくとも1種であり、かつ該感光層が下記 一般式(2)で表される最高濃度向上剤から選ばれる少 なくとも1種を含有することを特徴とする熱現像感光材 料。

【化1】

一般式(1~1)

Z₂-P=Chalcogen

(式中、 Z1、 Z2 及び Z3 は各々、脂肪族基、芳香族 基、複素環基、-OR₇、-NR₈(R₉)、-SR₁₀、 $-SeR_{II}$ 、ハロゲン原子又は水素原子を表す。 R_{7} 、 R₁₀ 及びR₁₁ は各々、脂肪族基、芳香族基、複素環基、 水素原子又はカチオンを表し、R。及びR。は各々、脂肪 族基、芳香族基、複素環基又は水素原子を表す。また、 Z₁とZ₂、Z₂とZ₃、Z₃とZ₁とが互いに環を形成して もよい。Chalcogenは、硫黄原子、セレン原子 又はテルル原子を表す。 Pはリン原子を表す。)

【化2】

一般式(1-2)

Z₄-C=Chalcogen

(式中、 Z4 及び Z5 は各々、アルキル基、アルケニル 基、アラルキル基、アリール基、複素環基、-NR 」(R₂)、-OR₃又は-SR₄を表す。R₁及びR₂は各 々、水素原子、アシル基、アルキル基、アラルキル基、 アリール基又は複素環基を表し、R3及びR4は各々、ア ルキル基、アラルキル基、アリール基又は複素環基を表 す。また、 Z4 と Z5 とで環を形成してもよい。 Chal cogenは、硫黄原子、セレン原子、又はテルル原子 を表す。)

【化3】

一般式(2)

(式中、Aoは、脂肪族基、芳香族基、複素環基、又は -Go-Doを表し、Goは-CO-、-COCO-、- $CS - C = NG_1D_1 - SO - SO_2 -$ 又は-P(O)(G₁D₁)-を表し、G₁は単なる結合 手、-O-、-S-又は-N(D₁)-を表し、D₁は脂 肪族基、芳香族基、複素環基又は水素原子を表し、D。 は水素原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、アミノ 基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ

基、又はアリールチオ基を表す。Boは置換基を表し、 A₁及びA₂はともに水素原子、又は一方が水素原子で他 方はアシル基、スルホニル基又はオキザリル基を表 す。)

【請求項2】 前記感光層が下記一般式(3)で表され るカブリ抑制剤から選ばれる少なくとも1種を含有する ことを特徴とする請求項1記載の熱現像感光材料。

一般式(3) $R_1 - (S)_n - (SO_2)_n - R_2$ (式中、R1及びR2は各々、脂肪族基、芳香族基、ヘテ 10 ロ環基、-SO₂-R₂、又は互いに結合して環を形成す ることができる原子群を表す。mは1~6の整数を表 し、nは0又は1を表す。)

【請求項3】 請求項1又は2記載の熱現像感光材料 を、600~900nmの赤外レーザーで露光して画像 形成することを特徴とする画像形成方法。

【請求項4】 請求項1又は2記載の熱現像感光材料 を、露光面と走査レーザー光のなす角度が、実質的に垂 直になることがないレーザー走査露光機で露光すること を特徴とする画像形成方法。

【請求項5】 請求項1又は2記載の熱現像感光材料 20 を、走査レーザー光が、縦マルチであるレーザー走査露 光機で露光することを特徴とする画像形成方法。

【請求項6】 請求項1又は2記載の熱現像感光材料 を、露光後80℃以上200℃以下の温度で加熱して現 像することを特徴とする画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、熱現像感光材料及 びそれによる画像形成方法に関し、詳しくは、髙感度で 30 カブリが低く、鮮鋭性に優れ、保存安定性が改良され、 かつ銀色調に優れる熱現像感光材料及びそれによる画像 形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、印刷製版や医療の分野では、画像 形成材料の湿式処理に伴う廃液が作業性の上で問題にな り、環境保全、省スペースの観点からも処理廃液の減量 が強く望まれている。そこで、レーザーイメジャーやイ メージセッター用出力フィルムとして適する熱現像によ り写真画像を形成する技術が必要とされている。

【0003】熱現像により写真画像を形成する熱現像感 光材料(以降、単に「感光材料」ともいう)は、例えば 米国特許第3, 152, 904号、同3, 457, 07 5号及びD. モーガン (Morgan) とB. シェリー (Shelv)による「熱によって処理される銀システ ム (Thermally Processed Sil ver Systems)」(イメージング・プロセッ シーズ・アンド・マテリアルズ (Imaging Pr ocesses and Materials) Neb lette 第8版、スタージ(Sturge)、V. ウォールワース(Walworth)、A. シェップ

(Shepp)編集、第2頁、1969年に開示されている。

【0004】このような熱現像感光材料は、還元可能な銀源(例えば、有機銀塩)、触媒活性量の光触媒(例えば、ハロゲン化銀)及び還元剤を、通常有機バインダーマトリックス中に分散した状態で含有している。熱現像感光材料は常温で安定であるが、露光後高温(例えば、80℃以上)に加熱した場合に還元可能な銀源(酸化剤として機能する)と還元剤との間の酸化還元反応を通じて銀を生成する。この酸化還元反応は、露光でハロゲン化銀に発生した潜像の触媒作用によって促進される。露光領域中の有機銀塩の反応によって生成した銀は黒色画像を提供し、これは非露光領域と対象をなし、画像の形成がなされる。この反応過程は、外部から水等の処理液を供給することなしに進行する。

【0005】しかし、上記熱現像感光材料には、画像のない白地部分に望ましくない銀が生成が生じカブリを形成するという欠点がある。この画像のカブリを抑制する技術として、これまで様々なハロゲン化合物を用いる方法が提案されており、例えば米国特許第3874946号、同4459350号、同5340712号、同4756999号、同5594143号、同5374514号、特開昭58-59439号,同59-46641号、同59-57233号等に開示されている。

【0006】しかし、上記技術はカブリ防止の効果が充分でなく、あるいはカブリ防止効果が高いものは、大幅な感度低下を引き起こすなどの問題があり改善が必要であった。また、熱現像感光材料を長期間保存した際、その保存環境により性能(カブリ、感度など)変動をしばしば引き起こす問題があった。

【0007】また、熱現像で形成された画像の副吸収が高く、画像銀で形成される画像の色調(銀色調)が黄色み等を帯びる問題があった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、高感度でカブリが低く、熱現像感光材料の保存安定性が良好で、かつ銀色調に優れるレーザーイメージャー用及びイメージセッター出力フィルム用として適する熱現像感光材料とそれによる画像形成方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の上記課題は、以下の手段により達成された。

【0010】(1)支持体上に非感光性有機銀塩、バインダー、カルコゲン増感剤により化学増感が施された感* 一般式(1-1)

* 光性ハロゲン化銀及び最高濃度向上剤を含有する感光層を有する熱現像感光材料において、該カルコゲン増感剤が前記一般式(1-1)又は(1-2)で表される化合物から選ばれる少なくとも1種であり、かつ該感光層が前記一般式(2)で表される最高濃度向上剤から選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする熱現像感光材料。

【0011】(2)前記感光層が前記一般式(3)で表されるカブリ抑制剤から選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする上記(1)記載の熱現像感光材料。

【0012】(3)上記(1)又は(2)に記載の熱現像感光材料を、600~900nmの赤外レーザーで露光して画像形成することを特徴とする画像形成方法。

【0013】(4)上記(1)又は(2)に記載の熱現像感光材料を、露光面と走査レーザー光のなす角度が、実質的に垂直になることがないレーザー走査露光機で露光することを特徴とする画像形成方法。

【0014】(5)上記(1)又は(2)に記載の熱現像感光材料を、走査レーザー光が、縦マルチであるレーザー走査露光機で露光することを特徴とする画像形成方法。

【0015】(6)上記(1)又は(2)に記載の熱現像感光材料を、露光後80℃以上200℃以下の温度で加熱して現像することを特徴とする画像形成方法。

【0016】本発明は、熱現像感光材料の感光層に、一般式 (1-1) または (1-2) で表されるカルコゲン 増感剤で化学増感されたハロゲン化銀、及び一般式

(2)で表される最高濃度向上剤を含有させることによって、高感度でカブリが低く、熱現像感光材料の保存安定性が良好で、かつ銀色調に優れる点において予想を越える効果が得られた発明であり、上記手段にさらに一般式(3)で表されるカブリ抑制剤を併用することによってカブリ及び保存安定性をさらに改善し得た発明である。

【0017】以下に、本発明の詳細について説明する。本発明の熱現像感光材料は、下記一般式(1-1)又は(1-2)で表されるカルコゲン増感剤の少なくとも1種により化学増感が施された感光性ハロゲン化銀、及び下記一般式(2)から選ばれる少なくとも1種の最高濃度向上剤を含有する感光層を有する。

[0018]

【化4】

 $-NR_s(R_9)$ 、 $-SR_{10}$ 、 $-SeR_{11}$ 、ハロゲン原子、又は水素原子を表す。 R_7 、 R_{10} 及び R_{11} は各々、脂肪族基、芳香族基、複素環基、水素原子またはカチオンを表し、 R_8 及び R_9 は各々、脂肪族基、芳香族基、複素環基または水素原子を表す。

【0020】Z₁、Z₂、Z₃、R₇、R₈、R₉、R₁₀ 及び RIIで表される脂肪族基は、直鎖、分岐または環状のア ルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基 (例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソ プロピル基、tーブチル基、nーブチル基、nーオクチ ル基、nーデシル基、nーヘキサデシル基、シクロペン チル基、シクロヘキシル基、アリル基、2-ブテニル 基、3-ペンテニル基、プロパルギル基、3-ペンチニ ル基、ベンジル基、フェネチル基)を表す。Z1、Z2、 Z₃、R₇、R₈、R₉、R₁₀ 及びR₁₁ で表される芳香族基 は、単環または縮環のアリール基(例えば、フェニル 基、ペンタフルオロフェニル基、4-クロロフェニル 基、3-スルホフェニル基、αーナフチル基、4-メチ ルフェニル基)を表す。 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 R_7 、 R_8 、 R₉、R₁₀ 及びR₁₁ で表される複素環基は、窒素原子、 酸素原子または硫黄原子のうち少なくとも一つを含む3 ~10員環の飽和もしくは不飽和の複素環基(例えば、 ピリジル基、チエニル基、フリル基、チアゾリル基、イ ミダゾリル基、ベンズイミダゾリル基)を表す。 R₁、 R₁₀ 及び R₁₁ で表されるカチオンは、アルカリ金属原子 またはアンモニウムを表し、Xで表されるハロゲン原子 は、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子または沃 素原子を表す。一般式(1-1)中、好ましくは Z_1 、 Z_2 または Z_3 が、脂肪族基、芳香族基または $-OR_7$ で あり、R₁が脂肪族基または芳香族基である。また、Z₁ とZ2、Z2とZ3、Z3とZ1とが、互いに環を形成して もよい。Chalcogenは、硫黄原子、セレン原子 又はテルル原子を表す。

【0021】 【化5】

一般式(1-2)

Z₄—Ç≔ Chalcoger

【0022】一般式(1-2)において、 Z_4 及び Z_5 は、各々アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、L-ブチル基、アダマンチル基、L-オクチル基)、アルケニル基(例えば、ビニル基、プロペニル基)、アラルキル基(例えば、ベンジル基、フェネチル基)、アリール基(例えば、フェニル基、ペンタフルオロフェニル基、L-4ーオクチルスルファモイルフェニル基、L-4ーオクチルスルファモイルフェニル基、L-4ーオクチルスルファモイルフェニル基、L-7リル基、イミダゾリル基、L-8、L-9 L-9 L

または $-SR_4$ を表す。 R_1 、 R_2 、 R_3 及び R_4 は、それぞれ同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アラルキル基、アリール基または複素環基を表す。アルキル基、アラルキル基、アリール基または複素環基としては、一般式(1-1)における Z_1 と同様な例が挙げられる。ただし、 R_1 及び R_2 は、水素原子またはアシル基(例えば、アセチル基、プロパノイル基、ベンゾイル基、ヘプタフルオロブタノイル基、ジフルオロアセチル基、4-ニトロベンゾイル基、 $\alpha-$ ナフトイル基、4-トリフルオロメチルベンゾイル基)であってもよい。また、 Z_4 と Z_5 が環を形成してもよい。C halcogenは、硫黄、セレン、テルルを表す。

【0023】一般式(1-1)または(1-2)で表されるカルコゲン増感剤は、酸化剤の存在に関わることなく、ハロゲン化銀粒子において、銀イオンと反応して増感核を形成し、化学増感することができる。

【0024】本発明のカルコゲン増感剤の使用量は、用 いるカルコゲン増感剤の種類、ハロゲン化銀粒子、化学 増感環境等により一様ではないが、概ねハロゲン化銀及 20 び有機銀の総量1モル当たり、10 ~~ ~ 10 ~ モルが好 ましく、より好ましくは10⁻⁵~10⁻³ モルである。本 発明における化学増感環境としては、特に制限はない が、pHは4~10が好ましく、より好ましくは5~8 である。温度としては、有機溶媒中にハロゲン化銀を含 むハロゲン化銀/有機銀乳剤においては、10~35℃ が好ましく、より好ましくは 1 5~2 7 ℃である。ま た、ゼラチン水溶液中の分散されたハロゲン化銀乳剤に おいては、30~65℃が好ましく、より好ましくは4 0~55℃である。また、従来技術のようにハロゲン化 銀溶剤、例えば、チオシアン酸塩などを存在させると、 ハロゲン化銀表面の銀イオンが増え、化学増感の速度を 促進するとこができる。同様に腐食性物質、例えば、ジ ブロモブロメイト化合物(HBr [Br2] 含有の化合 物、例えば、ピリジンジブロモブロメイト、ビス(ジメ チルアセトアミド)ジブロモブロメイト)やハロゲン化 合物(例えば、FeBrs、FeCls)やハロゲン(例 えば、 B r 2) や酸 (例えば、塩酸、酢酸) なども使用 できる。カルコゲン増感剤の分解を促進する方法として は、ハロゲン化銀感光乳剤のpHを変更によっても得ら 40 れる。

【0025】本発明においては、本発明のカルコゲン増感剤を2種以上使用してもよく、また本発明のカルコゲン増感剤に加えて、公知の化学増感剤を用いてもよい。例えば、本発明のカルコゲン増感剤におけるChalcogenが硫黄の場合には、公知の硫黄増感剤、セレン増感剤、テルル増感剤、還元増感剤または貴金属増感剤を組合わせたり、本発明のカルコゲン増感剤におけるChalcogenがセレンの場合には、公知の硫黄増感剤、セレン増感剤、テルル増感剤、還元増感剤または貴金属増感剤を組合わせたり、また本発明のカルコゲン増

感剤におけるChalcogenがテルルの場合には、 公知の硫黄増感剤、セレン増感剤、テルル増感剤、還元 増感剤または貴金属増感剤を組合わせて用いることが好 ましい。

【0026】本発明のカルコゲン増感剤は、適当な有機 溶媒、例えばアルコール類(メタノール、エタノール、 プロパノール、フッ素化アルコール)、ケトン類(アセ トン、メチルエチルケトン)、ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド、メチルセルソルブなどに溶解し て用いることができる。また、既に良く知られている乳 10 化分散法によって、ジブチルフタレート、トリクレジル フォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジ エチルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロへ*

* キサノンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化 分散物を作製して用いることができる。あるいは固体分 散法として知られている方法によって、カルコゲン増感 剤の粉末を水の中にボールミル、コロイドミル、あるい は超音波によって分散して用いることもできる。

【0027】一般式(1-1)及び(1-2)で表され る化合物は、当業者に周知の通常の方法にて合成するこ とができる。

【0028】以下に、一般式(1-1)及び(1-2) で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに 限定されるものではない。

[0029]

【化6】 1-2 (C2H5O)-P=S 1 - 101-12 1 - 13

[0030] 【化7】

[0031]

【化8】

1-29

1-26

H₃C

H_N

H_N

S

1-28

1-30

CI—CSCH₃

1-32

1-34

1-36

P=Se F F

[0032]

Š

1-40
Se CH₃
CH₃

 $\begin{array}{c|c}
1-42 \\
 & \searrow \\
 & N-C-N-C_2H_6
\end{array}$

1-27 N S N

€CCH₃

 $\begin{pmatrix}
H_3C \\
N \\
H_3C
\end{pmatrix}_3 P = Se$

 $\begin{pmatrix}
H_3C - \downarrow \\
\end{pmatrix}_3 P = Se$

1-35 (0)3 P=Se

 $\left(\left\langle \right\rangle \right)_{2}^{Te} \stackrel{H_{2}}{\underset{p}{\mapsto}} \stackrel{H_{2}}{\underset{p}{\mapsto}} \stackrel{Te}{\underset{p}{\mapsto}} \left(\left\langle \right\rangle \right)_{2}$

30 [(£9] 1-39 Se

1-41

【0033】次に、一般式(2)で表される最高濃度向上剤について説明する。

[0034]

【化10】

一般式(2)

A1 A2 A0-N-N-B0 【0035】式中、 A_0 は、脂肪族基、芳香族基、複素環基、又は $-G_0-D_0$ を表し、 B_0 は置換基を表し、 A_1 及び A_2 はともに水素原子、又は一方が水素原子で他方はアシル基、スルホニル基又はオキザリル基を表す。 G_0 は-CO-基、-COCO-基、-CS-基、-C($-NG_1D_1$) -基、-SO-基、 $-SO_2$ -基又は-P(O)(G_1D_1) -基を表し、 G_1 は単なる結合手、-O-基、-S-基、又は-N(D_1) -基を表す。 D_1 は脂肪族基、芳香族基、複素環基又は水素原子を表し、 D_0 は水素原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基又は水素原子を表し、 D_0 は水素原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、又はアリールチオ基を表す。 D_0 または D_1 で表される基は電子吸引性の置換基で置換するとさらに好ましい。

13

【0036】一般式(2)において、Aoで表される脂肪族基は、好ましくは炭素数1~30のものであり、特に炭素数1~20の直鎖、分岐又は環状のアルキル基、アルデヒド基、アルコキシル基が好ましく、例えばメチル基、エチル基、tーブチル基、オクチル基、シクロへキシル基、ベンジル基が挙げられ、これらは更に適当な20置換基(例えばアリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホキシ基、スルホンアミド基、スルファモイル基、アシルアミノ基、ウレイド基等)で置換されていてもよい。

【0037】一般式(2)において、A。で表される芳香族基は、単環又は縮合環のアリール基が好ましく、例えばベンゼン環又はナフタレン環が挙げられ、A。で表される複素環基としては、単環又は縮合環で窒素原子、硫黄原子、酸素原子から選ばれる少なくとも一つのヘテロ原子を含む複素環が好ましく、例えばピロリジン環、イミダゾール環、テトラヒドロフラン環、モルホリン環、ピリジン環、ピリミジン環、キノリン環、チアゾール環、ベンゾチアゾール環、チオフェン環、フラン環が挙げられ、A。として特に好ましいものはアリール基及び複素環基であり、A。の芳香族基及び複素環基は置換基を有していてもよく、特に好ましい基としては、pKa7~11の酸性基を有する置換基で、具体的にはスルホンアミド基、ヒドロキシル基、メルカプト基等が挙げられる。

基を表し、好ましい G_0 としては-CO-基、-COCO-基で、特に好ましくは-COCO-基が挙げられる。 G_1 は単なる結合手、-O-基、-S-基又は-N(D_1) -基を表し、 D_1 は水素原子、脂肪族基、芳香族基又は複素環基を表し、分子内に複数の D_1 が存在する場合、それらは同じであっても異なってもよい。 D_1 で表される基は電子吸引性の置換基で置換するとさらに好ましい。

【0039】D。は水素原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、又はアリールチオ基を表し、好ましいD。としては水素原子、アルキル基、アルデヒド基、アルコキシ基、アミノ基、アリール基等が挙げられる。D。で表される基は電子吸引性の置換基で置換するとさらに好ましい。

【0040】また、一般式(2)において、Aoは耐拡散基又はハロゲン化銀吸着基を少なくとも1つ含むことが好ましい。耐拡散基としてはカプラー等の不動性写真用添加剤にて常用されるバラスト基が好ましく、バラスト基としては炭素数8以上の写真的に不活性であるアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、フェニル基、フェノキシ基、アルキルフェノキシ基等が挙げられる。

【0041】上記ハロゲン化銀吸着促進基としては、チオ尿素、チオウレタン基、メルカプト基、チオエーテル基、チオン基、複素環基、チオアミド複素環基、メルカプト複素環基、或いは特開昭64-90439号に記載の吸着基等が挙げられる。

【 0 0 4 2】一般式 (2) において、B₀ は置換基を表) し、好ましくはーG₀ — D₀ であり、ここでーG₀ — D₀ は A₀ における — G₀ — D₀ 基と同義であり、A₀とB₀ は同 じでも異なってもよい。

【0043】A₁及びA₂は、ともに水素原子、又は一方が水素原子で他方はアシル基(例えばアセチル基、トリフルオロアセチル基、ベンゾイル基等)、スルホニル基(例えばメタンスルホニル基、トルエンスルホニル基等)、又はオキザリル基(例えばエトキザリル基等)を表す。

【0044】次に一般式(2)で示される化合物の具体 40 例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるもので はない。

[0045]

【化11】

【化12】 [0046]

U)

$$\begin{array}{c} 17 \\ 2-14 \end{array} \qquad \begin{array}{c} N-C_2H_8 \\ N-C_2H_5 \end{array}$$

$$2-19$$
 $C_8H_{17}-(OCH_2CH_2)_4-SCH_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NH-NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHCOCF_2CH_2SO_2NHNHC$

[0047]

【化13】

2-23

$$C_8H_{17}$$
-(OCH₂CH₂)₆S- CH_3 NHNHCOCONH- CH_3 CH₃ CH₃

$$\begin{array}{c} 2-24 \\ \text{C_8H$}_{17}-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_5\text{SCH}_2 \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH$}_3 \\ \text{$SO_2$NH} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{NH} \\ \text{CH$}_3 \\ \text{$CH}_3 \\ \text{CH$}_3 \\ \text{$CH}_3 \\ \end{array}$$

2-26
OCH₃
SO₂NH
*-NHNHCOCONH
$$N-C_2H_8$$
OCH₃

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{SO}_2\text{NH} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{NHNHCOCONH} \\ \\ \text{N-C}_2\text{H}_5 \\ \end{array}$$

[0048]

【化14】

$$\begin{array}{c} 21 \\ 2-29 \\ & - \\$$

【0049】一般式(2)で表される化合物は、公知の方法により合成することができ、例えば米国特許第5,229,248号、第59~第80欄に記載された方法に準じて合成することができる。

OHCHNHNOC

【0050】本発明の一般式(2)で表される化合物の添加量には特に制限はないが、 $10^{-5} \sim 10$ モル/Ag モルが好ましく、特に $10^{-3} \sim 1$ モル/Ag モルが好ましい。本発明の一般式(2)で表される化合物は感光層でも非感光層でも添加することができるが、好ましくは感光層である。

【0051】本発明において、一般式(2)で表される 最高濃度向上剤を含有する感光層は、上記以外の最高濃 度向上剤を含有してもよい。そのような最高濃度向上剤 として例えば下記が挙げられる。

【0052】Research Disclosure (以下「RD」と略記する)Item 23516号 (1983年11月号、P. 346)およびそこに引用 された文献の他、米国特許第4,080,207号、同 4,269,929号、同4,276,364号、同 4,278,748号、同4,385,108号、同 4,459,347号、同4,478,928号、同 4,560,638号、同4,686,167号、同

4,912,016号、同4,988,604号、同 4,994,365号、同5,041,355号、同 5, 104, 769号、英国特許第2, 011, 391 B号、欧州特許第217, 310号、同301, 799 号、同356、898号、特開昭60-179734 号、同61-170733号、同61-270744 号、同62-178246号、同62-270948 号、同63-29751号、同63-32538号、同 63-104047号、同63-121838号、同6 3-129337号、同63-223744号、同63 -234244号、同63-234245号、同63-40 234246号、同63-294552号、同63-3 06438号、同64-10233号、特開平1-90 439号、同1-100530号、同1-105941 号、同1-105943号、同1-276128号、同 1-280747号、同1-283548号、同1-2 83549号、同1-285940号、同2-2541 号、同2-77057号、同2-139538号、同2 -196234号、同2-196235号、同2-19 8440号、同2-198441号、同2-19844 2号、同2-220042号、同2-221953号、 50 同2-221954号、同2-285342号、同2285343号、同2-289843号、同2-302750号、同2-304550号、同3-37642号、同3-54549号、同3-125134号、同3-184039号、同3-240036号、同3-240037号、同3-259240号、同3-280038号、同3-282536号、同4-51143号、同4-56842号、同4-84134号、同2-230233号、同4-96053号、同4-216544号、同5-45761号、同5-45762号、同5-45765号、同6-289524号、同9-160164号等に記載されたものを挙げることができる。

23

【0053】また、これらの他にも特公平6-7713 8号に記載の(化1)で示される化合物で、具体的には 同公報3頁、4頁に記載の化合物;特公平6-9308 2号に記載の一般式(I)で示される化合物で、具体的 には同公報8頁~18頁に記載の1~38の化合物;特 開平6-230497号に記載の一般式(4)、一般式 (5) および一般式(6) で示される化合物で、具体的 には同公報25頁、26頁に記載の化合物4-1~化合 20 物 4-10、28頁~36頁に記載の化合物 5-1~5 - 42、および39頁、40頁に記載の化合物6-1~ 化合物6-7;特開平6-289520号に記載の一般 式(1)および一般式(2)で示される化合物で、具体 的には同公報5頁~7頁に記載の化合物1-1)~1-17) および2-1) ;特開平6-313936号に記 載の(化2)および(化3)で示される化合物で、具体 的には同公報6頁~19頁に記載の化合物;特開平6-313951号に記載の(化1)で示される化合物で、 具体的には同公報3頁~5頁に記載の化合物;特開平7 -5610号に記載の一般式(I)で示される化合物 で、具体的には同公報5頁~10頁に記載の化合物 I-1~I-38;特開平7-77783号に記載の一般式 (II) で示される化合物で、具体的には同公報10頁~ 27頁に記載の化合物II-1~II-102;特開平7-104426号に記載の一般式(H)および一般式(H a) で示される化合物で、具体的には同公報8頁~15 頁に記載の化合物 H-1~H-44に記載されたものを 用いることができる。

【0054】一般式(2)で表される最高濃度向上剤の添加量はハロゲン化銀粒子の粒径、ハロゲン組成、化学増感の程度、還元剤の種類、抑制剤の種類等により最適量は一様ではない。本発明において、一般式(2)で表される最高濃度向上剤は感光層に隣接した構成層に含有してもよい。

【0055】本発明の一般式(2)で表される最高濃度向上剤は、適当な有機溶媒、例えばアルコール類(メタノール、エタノール、プロパノール、フッ素化アルコール)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン)、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、メチルセ 50

ルソルブなどに溶解して用いることができる。また、既に良く知られている乳化分散法によって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロへキサノンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作製して用いることができる。あるいは固体分散法として知られている方法によって、ヒドラジン化合物の粉末を水の中にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波によって分散して用いることもできる。

【0056】次に、本発明に用いられる一般式(3)で表されるカブリ抑制剤について説明する。

[0057]

一般式 (3) R₁ -(S) -(SO₂) $_1$ -R₂ - 他式 (3) において、R₁及びR₂は脂肪族基、芳香族基、ヘテロ環基、-SO₂-R₃(R₃はR₂と同義である)、又は互いに結合して環を形成することができる原子群を表す。R₁とR₂は同じでも異なっていてもよい。mは $1\sim6$ の整数を表し、nは 0 又は 1 を表す。

【0058】 R_1 及び R_2 で表される脂肪族基としては炭素数 $1\sim30$ 、好ましくは $1\sim20$ の直鎖又は分岐したアルキル基、アルケニル基、アルキニル基又はシクロアルキル基が挙げられる。具体的には例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシル、デシル、ドデシル、イソプロピル、t-ブチル、2-エチルヘキシル、アリル、2-ブテニル、7-オクテニル、プロパルギル、2-ブチニル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロドデシル等の各基が挙げられる

【0059】R₁及びR₂で表される芳香族基としては炭 素数6~20のものが挙げられ、具体的には例えばフェ ニル、ナフチル、アントラニル等の各基が挙げられる。 R₁及びR₂で表されるヘテロ環基としては、単環でも縮 合環でもよく、O、S、及びN原子、アミンオキシド基 の少なくとも1種を環内に有する5~6員のヘテロ環基 が挙げられる。具体的には例えば、ピロリジン、ピペリ ジン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、オキ シラン、モルホリン、チオモルホリン、チオピラン、テ トラヒドロチオフェン、ピロール、ピリジン、フラン、 チオフェン、イミダゾール、ピラゾール、オキサゾー ル、チアゾール、イソキサゾール、イソチアゾール、ト リアゾール、テトラゾール、チアジアゾール、オキサジ アゾール及びこれらのベンゼローグ類から導かれる基が 挙げられる。 R1及び R2で環を形成するものとしては 4 ~7員環を挙げることができる。好ましくは5~7員環 である。R₁及びR₂で好ましい基としては、ヘテロ環基 および芳香族基であり、更に好ましくはヘテロ芳香環基 である。

【0060】R1及びR2で表される脂肪族基、芳香族基 又はヘテロ環基は更に置換基により置換されていてもよ

く、該置換基としてはハロゲン原子(例えば塩素原子、 臭素原子等)、アルキル基(例えばメチル基、エチル 基、イソプロピル基、ヒドロキシエチル基、メトキシメ チル基、トリフルオロメチル基、tーブチル基等)、シ クロアルキル基(例えばシクロペンチル基、シクロヘキ シル基等)、アラルキル基(例えばベンジル基、2-フ ェネチル基等)、アリール基(例えばフェニル基、ナフ チル基、pートリル基、pークロロフェニル基等)、ア ルコキシ基(例えばメトキシ基、エトキシ基、イソプロ ポキシ基、ブトキシ基等)、アリールオキシ基(例えば フェノキシ基、4-メトキシフェノキシ基等)、シアノ 基、アシルアミノ基(例えばアセチルアミノ基、プロピ オニルアミノ基等)、アルキルチオ基(例えばメチルチ オ基、エチルチオ基、ブチルチオ基等)、アリールチオ 基(例えばフェニルチオ基、p-メチルフェニルチオ基 等)、スルホニルアミノ基(例えばメタンスルホニルア ミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基等)、ウレイド基 (例えば3-メチルウレイド基、3,3-ジメチルウレ イド基、1、3-ジメチルウレイド基等)、スルファモ イルアミノ基(ジメチルスルファモイルアミノ基、ジエ 20 チルスルファモイルアミノ基等)、カルバモイル基(例 えばメチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基、ジ メチルカルバモイル基等)、スルファモイル基(例えば エチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基 等)、アルコキシカルボニル基(例えばメトキシカルボ

ニル基、エトキシカルボニル基等)、アリールオキシカ ルボニル基(例えばフェノキシカルボニル基、p-クロ ロフェノキシカルボニル基等)、スルホニル基(例えば メタンスルホニル基、ブタンスルホニル基、フェニルス ルホニル基等)、チオスルホニル基(例えばメタンチオ スルホニル基、フェニルチオスルホニル基等)、アシル 基(例えばアセチル基、プロパノイル基、ブチロイル基 等)、アミノ基(メチルアミノ基、エチルアミノ基、ジ メチルアミノ基等)、ヒドロキシ基、ニトロ基、ニトロ ソ基、アミンオキシド基(例えばピリジンーオキシド基 等)、イミド基(例えばフタルイミド基等)、ジスルフ ィド基(例えばベンゼンジスルフィド基、ベンズチアゾ リルー2ージスルフィド基等)、ヘテロ環基(例えば、 ピリジル基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾリル 基、ベンズオキサゾリル基等)が挙げられる。電子吸引 性基を含有する置換基が特に好ましい。R1及びR2はこ れらの置換基の中から単独又は複数を有することができ る。またそれぞれの置換基は更に上記の置換基で置換さ れていてもよい。mは1~6の整数を表し、好ましくは 2又は3である。

【0061】以下に一般式(3)で表される化合物の具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0062]

【化15】

$$3-3$$

$$S-S-S-S-N$$

$$NH_2$$

$$3-4$$

$$N+2$$

$$N+3$$

$$N+3$$

【0063】

[0064]

【化17】

[0065]

【化18】

【0066】一般式(3)で表される化合物の合成方法は公知であり、容易に合成することができる。

【0067】一般式(3)で表されるカブリ抑制剤は、感光性ハロゲン化銀の形成、化学熟成前又は後等を含む感光層を形成する任意の工程で添加することができる。好ましい添加時期は感光性ハロゲン化銀を含む乳剤の脱塩時ないし塗布直前である。好ましい添加量は $1\times10^{-5}\sim10$ モル/ Λ gモルである。

【0068】本発明の熱現像感光材料は、少なくとも非感光性の有機銀塩、バインダー、前記カルコゲン増感剤で化学増感された感光性ハロゲン化銀及び一般式(2)で表される最高濃度向上剤を含有する感光層を有する。

【0069】本発明において非感光性の有機銀塩は、還元可能な銀源であり、還元可能な銀イオン源を含有する有機酸及びヘテロ有機酸の銀塩、特に長鎖(10~30、好ましくは15~25の炭素原子数)の脂肪族カルボン酸及び含窒素複素環を有する複素環式カルボン酸等が好ましく用いられる。また、配位子が、4.0~1

0. 0の銀イオンに対する総安定定数を有する有機または無機の銀塩錯体も有用である。

【0070】本発明において好ましく用いられる有機酸 銀塩の例としては、Research Disclos ure (以降、単に「RD」ともいう) No. 1702 9及び同No. 29963に記載されており、次のもの が挙げられる。脂肪酸の銀塩(例えば、没食子酸、シュ ウ酸、ベヘン酸、アラキジン酸、ステアリン酸、パルミ 40 チン酸、ラウリン酸等の銀塩);銀のカルボキシアルキ ルチオ尿素塩(例えば、1-(3-カルボキシプロピ ν) チオ尿素、1-(3-)ルボキシプロピル)-3. 3-ジメチルチオ尿素等);アルデヒドとヒドロキシ置 換芳香族カルボン酸との重合反応生成物の銀錯体(例え ば、アルデヒド類(ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ ド、ブチルアルデヒド等)とヒドロキシ置換芳香族カル ボン酸類(例えば、サリチル酸、安息香酸、3,5-ジ ヒドロキシ安息香酸、5,5ーチオジサリチル酸等)と の重合反応生成物の銀錯体等);チオン類の銀塩または 50 錯体(例えば、3-(2-カルボキシエチル)-4-ヒ

ドロキシメチルー 4-4アゾリンー 2-4オン、及び3ーカルボキシメチルー 4-4アゾリンー 2-4オン)、イミダゾール、ピラゾール、ウラゾール、1,2,4ーチアゾール及び1 H-テトラゾール、3-アミノー5ーベンジルチオー1,2,4-トリアゾール及びベンゾトリアゾールから選択される窒素酸と銀との錯体また塩;サッカリン、5-クロロサリチルアルドキシム等の銀塩:及びメルカプタン誘導体の銀塩。上記の有機銀塩の中でも、脂肪酸の銀塩が好ましく用いられ、更に好ましく用いられるのは、ベヘン酸銀、アラキジン酸銀及びノ又はステアリン酸銀である。有機銀塩の好ましい塗布銀量として2.0 g/m^2 以下で含有せしめる。更に好ましくは1.5 g/m^2 以下である。

【0071】有機銀塩化合物は、水溶性銀化合物と銀と 錯形成する化合物を混合することにより得られるが、正混合法、逆混合法、同時混合法、特開平9-127643号に記載されている様なコントロールドダブルジェット法等が好ましく用いられる。例えば、有機酸にアルカリ金属塩(例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど)を加えて有機酸アルカリ金属塩ソープ(例えば、ベヘン酸ナトリウム、アラキジン酸ナトリウムなど)を作製した後に、コントロールドダブルジェットにより、前記ソープと硝酸銀などを添加して有機銀塩の結晶を作製する。その際にハロゲン化銀粒子を混在させてもよい。

【0072】本発明における有機銀塩は、平均粒径が 2μ m以下であり、かつ単分散であることが好ましい。有機銀塩の平均粒径とは、有機銀塩の粒子が例えば球状、棒状或いは平板状の粒子の場合には、有機銀塩粒子の体積と同等な球を考えたときの直径をいう。平均粒径は好 30 ましくは、 $0.04\sim1.5\mu$ m、特に $0.04\sim1.0\mu$ mが好ましい。また有機銀塩粒子の粒径分布の変動係数は好ましくは $1\sim30$ である。

【0073】本発明の熱現像感光材料に使用される感光 性ハロゲン化銀(以降、単に「ハロゲン化銀」ともい う) は、シングルジェットもしくはダブルジェット法な どの写真技術の分野で公知の任意の方法により、例えば アンモニア法乳剤、中性法、酸性法等のいずれかの方法 でも調製できる。この様に予め調製し、次いで本発明の 他の成分と混合して本発明に用いる組成物中に導入する ことができる。この場合に感光性ハロゲン化銀と有機銀 塩の接触を充分に行わせるため、例えば、感光性ハロゲ ン化銀を調製するときの保護ポリマーとして、米国特許 第3,706,564号、同第3,706,565号、 同第3,713,833号、同第3,748,143 号、英国特許第1、362、970号に記載されたポリ ビニルアセタール類などのゼラチン以外のポリマーを用 いる手段や、英国特許第1,354,186号に記載さ れているようなハロゲン化銀乳剤のゼラチンを酵素分解 する手段、又は米国特許第4,076,539号に記載50 されているようにハロゲン化銀を界面活性剤の存在下で 調製することによって保護ポリマーの使用を省略する手 段等を適用することができる。

36

【0074】本発明に係る感光性ハロゲン化銀は、光セ ンサーとして機能するものである。画像形成後の白濁を 低く抑えるため、或いは良好な画質を得るためには、ハ ロゲン化銀の平均粒子サイズは小さい方が好ましく、平 均粒子サイズが 0.10μ m以下、より好ましくは0.01~0.060μm、特に0.02~0.045μm が好ましい。ここでいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀 粒子が立方体或いは八面体のいわゆる正常晶である場合 には、ハロゲン化銀粒子の稜の長さをいう。又、正常晶 でない場合、例えば球状、棒状、或いは平板状の粒子の 場合には、ハロゲン化銀粒子の体積と同等な球を考えた ときの直径をいう。ハロゲン化銀の形状としては、特に 制限はなく、立方体、八面体の所謂正常晶や正常晶でな い球状、棒状、平板状等の粒子の何れであってもよい。 また、ハロゲン化銀組成としても特に制限はなく、塩化 銀、塩臭化銀、塩沃臭化銀、臭化銀、沃臭化銀、沃化銀 の何れであってもよい。

【0075】ハロゲン化銀は、いかなる方法で感光層に添加されてもよく、このときハロゲン化銀は、還元可能な銀源に近接するように配置する。また、ハロゲン化銀は、有機酸銀とハロゲンイオンとの反応による有機酸銀中の銀の一部又は全部をハロゲン化銀に変換することによって調製してもよいし、ハロゲン化銀を予め調製しておき、これを有機銀塩を調製するための溶液に添加しておよく、又はこれらの方法の組み合わせも可能であるが、後者が好ましい。一般にハロゲン化銀は、有機銀塩に対して0.75~30質量%含有することが好ましい。

【0076】ハロゲン化銀の量は、ハロゲン化銀と前述の有機銀塩の総量に対し50%以下、好ましくは0.1~25%、更に好ましくは0.1~15%の間である。【0077】本発明の熱現像感光材料に使用される感光性ハロゲン化銀は、英国特許第1,447,454号に記載されている様に、有機銀塩を調製する際にハライドイオン等のハロゲン成分を有機銀塩形成成分と共存させ、これに銀イオンを注入する事で有機銀塩の生成とほぼ同時に生成させることができる。

【0078】更に他の方法としては、予め調製された有機銀塩の溶液もしくは分散液、又は有機銀塩を含むシート材料にハロゲン化銀形成成分を作用させて、有機銀塩の一部を感光性ハロゲン化銀に変換することもできる。このようにして形成されたハロゲン化銀は、有機銀塩と有効に接触しており好ましい作用を呈する。ハロゲン化銀形成成分とは、有機銀塩と反応してハロゲン化銀を生成しうる化合物であり、どのような化合物がこれに該当し有効であるかは、次のごとき簡単な試験で判別することができる。即ち、有機銀塩と試験されるべき化合物を

混入し必要ならば加熱した後に X線回折法によりハロゲン化銀に特有のピークがあるかを調べるものである。かかる試験によって有効であることが確かめられたハロゲン化銀形成成分としては、無機ハロゲン化物、オニウムハライド類、ハロゲン化炭化水素類、Nーハロゲン化合物、その他の含ハロゲン化合物があり、その具体例については米国特許第4,009,039号、同第3,457,075号、同第4,003,749号、英国特許第1,498,956号及び特開昭53-27027号、

同53-25420号に詳説されるが、以下にその一例 10

を示す。

37

【0079】(1)無機ハロゲン化物:例えばMXnで表されるハロゲン化物(ここでMは、H、NH4及び金属原子を表し、nはMがH及びNH4のときは1を、Mが金属原子のときはその原子価を表す。金属原子として、リチウム、ナトリウム、カリウム、セシウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛、カドミウム、水銀、錫、アンチモン、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、ロジウム、セリウム等がある)。また、臭素水などのハロゲン分子も有効であ20る。

【0080】(2)オニウムハライド類: 例えば、トリメチルフェニルアンモニウムブロマイド、セチルエチルジメチルアンモニウムブロマイド、トリメチルベンジルアンモニウムブロマイドの様な第4級アンモニウムハライド、テトラエチルフォスフォニウムブロマイドの様な第4級フォスフォニウムハライド、トリメチルスルフォニウムアイオダイドの様な第3級スルフォニウムハライドが挙げられる。

【0081】(3) ハロゲン化炭化水素類: 例えば、ヨードフォルム、ブロモフォルム、四塩化炭素、2ーブロム-2-メチルプロパン等が挙げられる。

【0082】(4) N-ハロゲン化合物: 例えば、N-クロロ琥珀酸イミド、N-ブロム琥珀酸イミド、N-ブロムフタルイミド、N-ブロムアセトアミド、N-ヨード琥珀酸イミド、N-ブロムフタラゾン、N-ブロムオキサゾリノン、N-クロロフタラゾン、N-ブロモアセトアニリド、N, N-ジブロモベンゼンスルホンアミド、N-ブロモーN-メチルベンゼンスルホンアミド、1,3-ジブロモー4,4-ジメチルヒダントイン、N-ブロモウラゾール等が挙げられる。

【0083】(5)その他のハロゲン含有化合物:例えば、塩化トリフェニルメチル、臭化トリフェニルメチル、2ーブロム酢酸、2ーブロムエタノール、ジクロロベンゾフェノン等が挙げられる。

【0084】これらのハロゲン化銀形成成分は、有機銀塩に対して化学量論的には少量用いられる。通常、その範囲は、有機銀塩1モルに対し0.001~0.7モル、好ましくは0.03~0.5モルである。ハロゲン化銀形成成分は、上記の範囲で2種以上併用されてもよ

い。上記のハロゲン化銀形成成分を用いて有機銀塩の一部をハロゲン化銀に変換させる工程の反応温度、反応時間、反応圧力等の諸条件は、作製の目的にあわせ適宜設定する事ができるが、通常、反応温度は-20~70 ℃、その反応時間は0.1~72時間であり、その反応圧力は、大気圧に設定されるのが好ましい。また、この反応は、後述する結合剤として使用されるポリマーの存在下に行われることが好ましい。この際のポリマーの使用量は、有機銀塩1部当たり0.01~100部、好ましくは0.1~100部である。

【0085】また、ハロゲン化銀形成成分により有機銀塩の一部をハロゲン化銀に変換する際に、米国特許第3,980,482号明細書に記載されているように、増感を達成するために低分子量のアミド化合物を共存させてもよい。

【0086】また、これらのハロゲン化銀には、照度不 軌や、階調調整の為に元素周期律表の6族から10族に 属する金属、例えば、Rh、Ru、Re、Ir、Os、 Fe等のイオン及びその錯体又は錯イオンを含有させる ことができる。特に錯イオンとして添加するのが好まし く、例えば、照度不軌のためにIrCl゚゚ 等のIr錯 イオンを添加してもよい。これらの金属のイオン又は錯 体イオンは、一種類でもよいし、同種の金属及び異種の 金属を二種以上併用してもよい。これらの金属のイオン 又は錯体イオンの含有量としては、一般的にはハロゲン 化銀1モル当たり1×10⁻⁹~1×10⁻² モルが適当で あり、好ましくは $1 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-4}$ モルである。 これらの金属のイオン又は錯体イオンを提供する化合物 は、ハロゲン化銀粒子形成時に添加し、ハロゲン化銀粒 子中に組み込まれることが好ましく、ハロゲン化銀粒子 の調製、つまり核形成、成長、物理熟成、化学増感の前 後のいずれの段階で添加してもよいが、特には、核形 成、成長、物理熟成の段階で添加するのが好ましく、更 には核形成、成長の段階で添加するのが好ましく、最も 好ましくは核形成の段階で添加することである。添加に 際しては、数回に渡って分割して添加してもよく、ハロ ゲン化銀粒子中に均一に含有させることもできるし、特 開昭63-29603号、特開平2-306236号、 同3-167545号、同4-76534号、同6-1 10146号、同5-273683号等に記載されてい る様に、粒子内に分布を持たせて含有させることもでき るが、好ましくは、粒子内部に分布をもたせることであ る。これらの金属化合物は、水或いは適当な有機溶媒 (例えば、アルコール類、エーテル類、グリコール類、 ケトン類、エステル類、アミド類)に溶解して添加する ことができるが、例えば、金属化合物の粉末の水溶液も しくは金属化合物とNaC1、KC1とを一緒に溶解し た水溶液を、粒子形成中の水溶性銀塩溶液又は水溶性ハ ライド溶液中に添加する方法、或いは銀塩溶液とハライ ド溶液が同時に混合されるとき第3の水溶液として添加

し、3液同時混合の方法でハロゲン化銀粒子を調製する方法、ハロゲン化銀粒子形成中に必要量の金属化合物の水溶液を反応容器に投入する方法、或いはハロゲン化銀調製時に、予め金属のイオン又は錯体イオンをドープしてある別のハロゲン化銀を添加して溶解させる方法等がある。特に、金属化合物の粉末の水溶液もしくは金属化合物とNaCl、KClとを一緒に溶解した水溶液を水溶性ハライド溶液に添加する方法が好ましい。粒子表面に添加する時には、粒子形成直後又は物理熟成時途中もしくは終了時又は化学熟成時に必要量の金属化合物の水10溶液を反応容器に投入することもできる。

【0087】本発明においては、本発明に係るカルコゲン化合物による化学増感に加えて、従来知られている前述の化学増感剤や下記の化学増感法を併せて行うことができ、化学増感の工程の条件、例えば p A g、温度、時間等については当業界で一般に行われている条件で行うことができる。

【0088】還元増感法は、ハロゲン化銀粒子内部に施されるように、ハロゲン化銀粒子の製造工程にて、還元増感剤及び/又は水溶性銀塩を添加することによって施すことが好ましい。なお、ハロゲン化銀製造後に、ハロゲン化銀粒子の表面に還元増感を施こす方法も好ましい方法の一つである。

【0089】還元増感剤の好ましい例としては、二酸化 チオ尿素、アスコルビン酸及びそれらの誘導体が挙げら れる。又、その他の好ましい還元増感剤としては、ヒド ラジン、ジエチレントリアミンの如きポリアミン類、ジ メチルアミンボラン類、亜硫酸塩類等が挙げられる。還 元増感剤の添加量は、還元増感剤の種類、ハロゲン化銀 粒子の粒径、組成及び晶癖、反応系の温度、pH、pA gなどの環境条件によって変化させることが好ましい が、例えば、二酸化チオ尿素を用いる場合には、概ねハ ロゲン化銀1モル当たり0.01~2mg用いることに より好ましい結果が得られる。また、アスコルビン酸を 用いる場合では、ハロゲン化銀1モル当たり50mg~ 2gの範囲が好ましい。還元増感の条件として、温度は 約40~70℃、時間は約10~200分、pHは5~ 11、pAgは約1~10の範囲が好ましい。ここでい うpAg値は、Ag[†]イオン濃度の逆数で表す。また、 水溶性銀塩を用いる場合には、硝酸銀が好ましい。水溶 性銀塩の添加により、粒子形成中に銀イオンのシングル アディション部分を導入がなされ、いわゆる銀熟成が施 される。銀熟成時の p A g は、1~6が適当であり、好 ましくは2~4である。温度、pH及び時間などの条件 は、上記の還元増感で記載の条件範囲が好ましい。

【0090】還元増感が施されたハロゲン化銀を含むハロゲン化銀乳剤の安定剤としては、公知の安定剤を用いることができ、特開昭 57-82831 号に開示されている酸化防止剤及びV. S. Gahler 著の論文「Zeitshrift furwissenschaft

liche Photographie Bd. 63, 133 (1969)」及び特開昭54-1019号に記載されているチオスルフォン酸類を併用することが本発明においては好ましい。なお、これらの化合物の添加は、ハロゲン化銀の結晶成長から塗布直前の調製工程までのいずれの過程でもよい。

【0091】本発明の熱現像感光材料は、常温で安定であるが、露光の後に高温(例えば、80℃~140℃)に加熱することで現像される。加熱することで有機銀塩(酸化剤として機能する)と還元剤との間の酸化還元反応を通じて銀を生成する。この酸化還元反応は、露光でハロゲン化銀に発生した潜像の触媒作用によって促進される。露光領域中の有機銀塩の反応によって生成した銀は黒色画像を提供し、これは非露光領域と対照をなし、画像の形成がなされる。この反応過程は、外部から水等の処理液を供給することなしで進行する。

【0092】本発明の熱現像感光材料においては、還元 剤を内蔵することが好ましい。好適な還元剤の例は、米 国特許第3,770,448号、同第3,773,51 2号、同第3, 593, 863号、及びRD第1702 9及び29963に記載されており、次のものがある。 アミノヒドロキシシクロアルケノン化合物 (例えば、2 ーヒドロキシピペリジノー2-シクロヘキセノン);還 元剤の前駆体としてアミノリダクトン類(reduct ones) エステル (例えば、ピペリジノヘキソースリ ダクトンモノアセテート);N-ヒドロキシ尿素誘導体 (例えば、N-p-メチルフェニル-N-ヒドロキシ尿 素):アルデヒド又はケトンのヒドラゾン類(例えば、 アントラセンアルデヒドフェニルヒドラゾン);ホスフ アーアミドフェノール類;ホスファーアミドアニリン 類;ポリヒドロキシベンゼン類(例えば、ヒドロキノ ン、 t ーブチルーヒドロキノン、イソプロピルヒドロキ ノン及び(2.5-ジヒドロキシ-フェニル)メチルス ルホン);スルフヒドロキサム酸類(例えば、ベンゼン スルフヒドロキサム酸);スルホンアミドアニリン類 (例えば、4-(N-メタンスルホンアミド) アニリ ン);2-テトラゾリルチオヒドロキノン類(例えば、 2-メチル-5-(1-フェニル-5-テトラゾリルチ オ)ヒドロキノン);テトラヒドロキノキサリン類(例 えば、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロキノキサリン); アミドオキシン類;アジン類(例えば、脂肪族カルボン 酸アリールヒドラザイド類とアスコルビン酸の組み合わ せ);ポリヒドロキシベンゼンとヒドロキシルアミンの 組み合わせ、リダクトン及び/又はヒドラジン;ヒドロ キサン酸類;アジン類とスルホンアミドフェノール類の 組み合わせ; α ーシアノフェニル酢酸誘導体; ビスー β ナフトールと1、3ージヒドロキシベンゼン誘導体の 組み合わせ;5-ピラゾロン類;スルホンアミドフェノ ール還元剤;2-フェニルインダン-1,3-ジオン 等;クロマン;1,4-ジヒドロピリジン類(例えば、

2. 6 - i + i + 2 - 3, 5 - i + 2 + 2 - 1, 4-ジヒドロピリジン);ビスフェノール類(例えば、 ビス (2-ヒドロキシ-3-t-ブチル-5-メチルフ ェニル) メタン、ビス(6-ヒドロキシーm-トリ) メ シトール (mesitol)、2,2-ビス(4-ヒド ロキシー3-メチルフェニル)プロパン、4.5-エチ リデンービス(2-t-ブチルー6-メチル)フェノー ル)、紫外線感応性アスコルビン酸誘導体及び3-ピラ ゾリドン類。中でも特に好ましい還元剤はヒンダードフ ェノール類である。

41

【0093】還元剤は、支持体に対して感光層側の層、 即ち感光層あるいは感光層側の他のどの層に添加しても よいが、感光層又は該層に隣接する層に添加することが 好ましい。

【0094】還元剤の使用量は、好ましくは銀1モル当 $91\times10^{-2}\sim10$ モル、特に好ましくは $1\times10^{-2}\sim$ 1. 5モルである。

【0095】本発明の熱現像感光材料に好適なバインダ 一は、透明又は半透明で、一般に無色であり、天然ポリ マー合成樹脂やポリマー及びコポリマー、その他フィル ムを形成する媒体、例えば:ゼラチン、アラビアゴム、 ポリ (ビニルアルコール)、ヒドロキシエチルセルロー ス、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチ レート、ポリ(ビニルピロリドン)、カゼイン、デンプ ン、ポリ(アクリル酸)、ポリ(メチルメタクリル 酸)、ポリ(塩化ビニル)、ポリ(メタクリル酸)、コ ポリ(スチレンー無水マレイン酸)、コポリ(スチレン ーアクリロニトリル)、コポリ(スチレンーブタジエ ン)、ポリ(ビニルアセタール)類(例えば、ポリ(ビ ニルホルマール)及びポリ(ビニルブチラール))、ポ リ(エステル)類、ポリ(ウレタン)類、フェノキシ樹 脂、ポリ(塩化ビニリデン)、ポリ(エポキシド)類、 ポリ(カーボネート)類、ポリ(ビニルアセテート)、 セルロースエステル類、ポリ(アミド)類がある。バイ ンダーは親水性でも非親水性でもよい。

【0096】本発明において、感光層のバインダー量は 1. $5 \sim 6 \text{ g/m}^2$ であることが好ましい。更に好まし くは1. 7~5 g/m^{*}である。1. 5 g/m^{*}未満では 未露光部の濃度が大幅に上昇し、使用に耐えない場合が ある。

【0097】本発明においては、感光層側にマット剤を 含有することが好ましく、熱現像後の画像の傷つき防止 のためには、感光材料の表面にマット剤を配することが 好ましい。又そのマット剤は、感光層側の全バインダー に対し、質量比で0.5~10%含有することが好まし い。本発明において用いられるマット剤の材質は、有機 物及び無機物のいずれでも良い。例えば、無機物として は、スイス特許第330,158号等に記載のシリカ、 仏国特許第1,296,995号等に記載のガラス粉、 英国特許第1,173,181号等に記載のアルカリ土 50

類金属又はカドミウム、亜鉛等の炭酸塩等をマット剤と して用いることができる。有機物としては、米国特許第 2,322,037号等に記載の澱粉、ベルギー特許第 625.451号や英国特許第981.198号等に記 載された澱粉誘導体、特公昭44-3643号等に記載 のポリビニルアルコール、スイス特許第330,158 号等に記載のポリスチレン或いはポリメタアクリレー ト、米国特許第3,079,257号等に記載のポリア クリロニトリル、米国特許第3.022.169号等に 記載されたポリカーボネート等の有機マット剤を用いる ことができる。マット剤の形状は、定形、不定形いずれ でも良いが、好ましくは定形で、特に球形が好ましく用 いられる。マット剤の大きさは、マット剤の体積を球形 に換算したときの直径で表され、本発明におけるマット 剤の粒径とは、この球形換算した直径のことを示すもの とする。本発明に用いられるマット剤は、平均粒径が $0.5 \sim 10 \mu$ mであることが好ましく、更に好ましく は1.0~8.0μmである。又、粒子サイズ分布の変 動係数としては、50%以下であることが好ましく、更 20 に好ましくは40%以下であり、特に好ましくは30% 以下となるマット剤である。ここでいう粒子サイズ分布 の変動係数とは、

変動係数= { (粒径の標準偏差) / (粒径の平均値) } $\times 100 (\%)$

で表される。本発明において、マット剤は任意の構成層 中に含むことができるが、好ましくは感光層以外の構成 層に添加することであり、更に好ましくは支持体から見 て最も外側の層への添加である。マット剤の添加方法 は、予め塗布液中に分散させて塗布する方法であっても よいし、或いは塗布液を塗布し乾燥が終了する迄の間に マット剤を噴霧する方法を用いてもよい。また、複数の 種類のマット剤を添加する場合には、上記両者の方法を 併用してもよい。

【0098】本発明の熱現像感光材料は、支持体上に少 なくとも一層の感光層を有している。支持体の上に感光 層のみを形成してもよいが、感光層の上に少なくとも1 層の非感光層を形成することが好ましい。感光層を通過 する光の量又は波長分布を制御するため、感光層と同じ 側又は反対側にフィルター層を形成してもよいし、感光 層に直接、本発明に係る染料や公知の顔料等を含ませて もよい。感光層は、複数層にしてもよく、階調の調節の ため感度の異なる構成、例えば髙感層/低感層又は低感 層/高感層にしてもよい。各種の添加剤は、感光層、非 感光層、又はその他の形成層のいずれに添加してもよ い。本発明の熱現像感光材料には、例えば界面活性剤、 酸化防止剤、安定化剤、可塑剤、紫外線吸収剤、被覆助 剤等を用いてもよい。

【0099】本発明の熱現像感光材料には、色調剤を添 加することが好ましい。好適な色調剤の例は、RD第1 7029号に開示されており、具体的には以下のものを

挙げることができる。すなわち、イミド類(例えば、フ タルイミド) :環状イミド類、ピラゾリン-5-オン 類、及びキナゾリノン(例えば、スクシンイミド、3-フェニルー2ーピラゾリンー5ーオン、1ーフェニルウ ラゾール、キナゾリン及び2, 4-チアゾリジンジオ ン):ナフタールイミド類(例えば、N-ヒドロキシー 1.8-ナフタールイミド);コバルト錯体(例えば、 コバルトのヘキサミントリフルオロアセテート)、メル カプタン類(例えば、3-メルカプト-1, 2, 4-ト リアゾール); N-(アミノメチル)アリールジカルボ 10 キシイミド類(例えば、N-(ジメチルアミノメチル) フタルイミド);ブロックされたピラゾール類、イソチ ウロニウム(isothiuronium)誘導体及び ある種の光漂白剤の組み合わせ(例えば、N.N'-へ キサメチレン(1-カルバモイル-3.5-ジメチルピ ラゾール)、1,8-(3,6-ジオキサオクタン)ビ ス(イソチウロニウムトリフルオロアセテート)、及び 2- (トリブロモメチルスルホニル) ベンゾチアゾール の組み合わせ);メロシアニン染料(例えば、3-エチ ルー5ー((3-エチルー2-ベンゾチアゾリニリデン (ベンゾチアゾリニリデン)) -1-メチルエチリデ ン) -2-チオ-2, 4-オキサゾリジンジオン);フ タラジノン、フタラジノン誘導体又はこれらの誘導体の 金属塩(例えば、4-(1-ナフチル)フタラジノン、 6-クロロフタラジノン、5,7-ジメチルオキシフタ ラジノン、及び2.3-ジヒドロ-1.4-フタラジン ジオン);フタラジノンとスルフィン酸誘導体の組み合 わせ (例えば、6-クロロフタラジノン+ベンゼンスル フィン酸ナトリウム又は8-メチルフタラジノン+p-トリスルホン酸ナトリウム);フタラジン+フタル酸の 組み合わせ;フタラジン(フタラジンの付加物を含む) とマレイン酸無水物、及びフタル酸、2,3-ナフタレ ンジカルボン酸又はo-フェニレン酸誘導体及びその無 水物 (例えば、フタル酸、4-メチルフタル酸、4-二 トロフタル酸及びテトラクロロフタル酸無水物)から選 択される少なくとも1つの化合物との組み合わせ;キナ ゾリンジオン類、ベンズオキサジン、ナルトキサジン誘 導体:ベンズオキサジン-2, 4-ジオン類(例えば、 1. 3-ベンズオキサジン-2. 4-ジオン);ピリミ ジン類及び不斉ートリアジン類(例えば、2,4-ジヒ ドロキシピリミジン)、及びテトラアザペンタレン誘導 体(例えば、3.6-ジメルカプト-1.4-ジフェニ ルー1H, 4H-2, 3a, 5, 6a-テトラアザペンタレン) 等を挙げることができ、特に好ましい色調剤 は、フタラゾン又はフタラジンである。

【0100】本発明の熱現像感光材料には、例えば、特開昭63-159841号、同60-140335号、同63-231437号、同63-259651号、同63-304242号、同63-15245号、米国特許第4,639,414号、同第4,740,455

号、同第4,741,966号、同第4,751,175号及び同第4,835,096号に記載された増感色素が使用できる。

【0101】本発明に使用される有用な増感色素は、例えばRD Item 7643IV-A項(1978年12月p.23)、同Item 1831X項(1978年8月p.437)に記載もしくは引用された文献に記載されている。特に各種スキャナー光源の分光特性に適した分光感度を有する増感色素を、有利に選択することが好ましい。

【O102】例えばA)アルゴンレーザー光源に対して は、特開昭60-162247号、特開平2-4865 3号、米国特許第2, 161, 331号、西独特許第9 36,071号記載のシンプルメロシアニン類、B)へ リウムーネオンレーザー光源に対しては、特開昭50-62425号、同54-18726号、同59-102 229号に示された三核シアニン色素類に示されたメロ シアニン類、C) LED光源及び赤色半導体レーザーに 対しては特公昭48-42172号、同51-9609 20 号、同55-39818号、特開昭62-284343 号、特開平2-105135号に記載されたチアカルボ シアニン類、D)赤外半導体レーザー光源に対しては特 開昭59-191032号、特開昭60-80841号 に記載されたトリカルボシアニン類、特開昭59-19 2242号、特開平3-67242号の一般式(III a)、一般式(IIIb)で表される4-キノリン核を含 有するジカルボシアニン類などが有利に選択される。赤 外レーザー光源の波長は、750 nm以上、さらには8 00 n m以上であることが好ましく、このような波長域 のレーザーに対応させるためには、特開平4-1826 39号、同5-341432号、特公平6-52387 号、同3-10931号、米国特許第5, 441, 86 6号、特開平7-13295号等に記載されている増感 色素が好ましく用いられる。これらの増感色素は、単独 に用いてもよいが、それらを組合せて用いてもよく、増 感色素の組合せは、特に強色増感の目的でしばしば用い られる。これは、増感色素とともに、それ自身分光増感 作用をもたない色素あるいは可視光を実質的に吸収しな い物質であって、強色増感作用を示す物質をハロゲン化 銀乳剤中に含むことである。

【0103】本発明の熱現像感光材料の画像記録における露光は、Ar レーザー(488nm)、He-Ne レーザー(633nm)、赤色半導体レーザー(670nm)、赤外半導体レーザー(780nm、830nm)などのレーザー走査露光により行うことが好ましい。本発明に係る熱現像感光材料は、特に、レーザーパワーがハイパワーであることや、感光材料を透明にできる等の観点から、赤外レーザー露光用熱現像感光材料であることが好ましい。

【0104】請求項3の本発明では、熱現像感光材料を

50

600~900nmの赤外レーザーで露光することが特徴であり、さらに赤外レーザー露光の波長が750nm以上、特に好ましくは800nm以上であることが好ましい。このような波長域のレーザーに対応させるためには、これらの波長域、即ち、赤外域に感度を有するように分光増感させる必要がある。赤外分光増感色素としては公知のものを用いればよい。

【0105】また、半導体レーザーと第2高調波発生素子などを併せて用いることもできる。これらレーザーは、必要とする出力を得るために、複数本合波して用い 10 てもよい。本発明では、 10^{-2} 秒以下の露光時間で感度の改善が著しく、好ましくは 10^{-9} 秒以上 10^{-5} 秒以下である。

【0106】請求項4の発明においては、感光材料の露 光面と走査レーザー光のなす角が実質的に垂直になるこ とがないレーザー走査露光装置を用いることが特徴であ り、該レーザー走査露光装置を用いることにより、本発 明の効果をより発揮することができる。ここで、「実質 的に垂直になることがない」とは、レーザー走査中に最 も垂直に近い角度として、好ましくは55度以上88度 20 以下、より好ましくは60度以上86度以下、更に好ま しくは65度以上84度以下、最も好ましくは70度以 上82度以下であることをいう。レーザー光が、感光材 料に走査されるときの感光材料露光面でのビームスポッ ト直径は、好ましくは200µm以下、より好ましくは 100μm以下である。これは、スポット径が小さい方 がレーザー入射角度の垂直からのずらし角度を減らせる 点で好ましい。なお、ビームスポット直径の下限は10 μmである。このようなレーザー走査露光を本発明に係 る感光材料に適用することにより、特に干渉縞様のムラ の発生等のような反射光に係る画質劣化を減じることが できる。

【0107】また、請求項5に係る発明においては、露光を縦マルチである走査レーザー光を発するレーザー走査露光装置を用いて行うことが特徴である。縦単一モードの走査レーザー光に比べ、本発明に係る方式は、干渉縞様のムラの発生等に起因する画質劣化を減少することができる。縦マルチ化するには、合波による戻り光を利用する、高周波重畳をかけるなどの方法を用いることができる。なお、本発明で言う縦マルチとは、露光波長が単一でないことを意味し、通常露光波長の分布が5nm以上、好ましくは10nm以上になることが好ましい。露光波長の分布の上限には特に制限はないが、通常60nm程度である。

【0108】本発明の熱現像感光材料は、常温では安定であるが、露光後高温に加熱することにより現像がなされる。本発明の熱現像感光材料は、いかなる方法で現像されても良いが、通常イメージワイズに露光した感光材料を昇温し現像される。

【0109】熱現像感光材料への熱供給手段としては、

感光層のある面をヒートドラムなどに密着させる方式、 感光層のある面の裏側をヒートパネルなどに密着させる 方式、または、オーブン内をローラーで搬送させる方式 などがあるが、感光層のある面をヒートドラムなどに密 着させる方式、感光層のある面の裏側をヒートパネルな どに密着させる方式が、熱を安定して供給できる点で好 ましく用いられる。熱現像材料と接触するヒートドラム や、ヒートパネルの表面には、密着性と熱伝導性の点で シリコンラバーが貼り付けてあるのが通常である。

46

【0110】請求項6に係る発明においては、現像温度としては80~200℃で行うことが特徴であり、さらに好ましくは100~140℃である。加熱温度が80℃未満では短時間で十分な画像濃度を得る点で不利であり、又200℃を超えるとバインダーが溶融し、ローラーへの転写など、画像そのものだけでなく搬送性や現像機等へも悪影響を及ぼす恐れがある。現像時間は、迅速処理が望ましく、1~60秒が好ましく、5~30秒がさらに好ましい。

【0111】本発明の熱現像感光材料では、環境適性 上、好ましくはモノシート型(画像形成するために供与 した材料が全て観察される画像シートとして完成される 型)熱現像感光材料である。

[0112]

50

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものでは ない。

《熱現像感光材料試料の作製》以下に示す方法に従い、 熱現像感光材料試料1~30を作製した。

(支持体の表面処理) 濃度 0.160 (コニカ社製デンシトメーター PDA-65 での測定値) に青色碧色した、厚み 175μ mのポリエチレンテレフタレートフィルムの両面に $8W/m^2$ ・分のコロナ放電処理を施した。

(ハロゲン化銀乳剤の調製)水900m1中に平均分子 量8万のオセインゼラチン7.5g及び臭化カリウム1 Omgを溶解して温度35℃、pHを3.0に調整した 後、硝酸銀74gを含む水溶液370m1と、(98/ 2) のモル比の臭化カリウムと沃化カリウムを上記硝酸 銀と等モル及び塩化イリジウムを銀1モル当たり1×1 0⁻¹ モルを含む水溶液370mlを、pAg7.7に保 ちながらコントロールドダブルジェット法で10分間か けて添加した。その後、4-ヒドロキシー6-メチルー 1, 3, 3 a, 7 - テトラザインデン 0. 3 g を添加 し、NaOHでpHを5に調整して平均粒子サイズ0. 0 4 5 μm、粒子サイズの変動係数12%、(100) 面比率87%の立方体沃臭化銀粒子を得た。この乳剤に ゼラチン凝集剤を用いて凝集沈降させ、脱塩処理後フェ ノキシエタノール O. 1 gを加え、p H 5. 9、p A g 7. 5に調整してハロゲン化銀乳剤を得た。

(有機銀塩・ハロゲン化銀混合物の調製) 4720ml

の純水に、ベヘン酸111.4g、アラキジン酸83. 8g、ステアリン酸54.9gを80℃で溶解した。次 いで、高速で攪拌しながら1.5モル/Lの水酸化ナト リウム水溶液 5 4 0. 2 m 1 を添加し、濃硝酸 6. 9 m 1を加えた後、55℃に冷却して有機酸ナトリウム溶液 を得た。該有機酸ナトリウム溶液の温度を55℃に保っ たまま、銀として0.038モル相当の上記ハロゲン化 銀乳剤と純水450mlを添加し、5分間強く攪拌し た。次に1モル/Lの硝酸銀溶液760.6mlを2分 間かけて添加し、さらに10分強く攪拌した後、濾過に より水溶性塩類を除去した。その後、濾液の電導度が2 μS/cmになるまで脱イオン水による水洗、濾過を繰 り返し、遠心脱水を行った後、質量の減少がなくなるま で40℃に加熱した窒素気流下で乾燥を行い、有機銀塩 とハロゲン化銀との粉末状混合物を得た。

(感光性乳剤分散液の調製) ポリビニルブチラール粉末 (Monsanto社 Butvar B-79) 1 4. 57gをメチルエチルケトン(以降、MEKと略す こともある) 1457gに溶解し、ディゾルバー型ホモ ジナイザーにて攪拌しながら、500gの上記有機銀塩 20 ・ハロゲン化銀混合物を徐々に添加して十分に混合し た。その後1mm径のZrビーズ(東レ社製)を80% 充填したメディア型分散機 (gettzmann社製)*

*にて周速13m、ミル内滞留時間0.5分間にて分散を 行ない感光性乳剤分散液を調製した。

(感光層塗布液 E m-1 A の調製) 前記感光性乳剤分散 液500gを用いて、これに窒素気流下でメチルエチル ケトン (MEK) 100gを攪拌しながら加え17℃に 保温した。30分後、ビス(ジメチルアセトアミド)ジ ブロモブロメイトの10%メタノール溶液を2.50m 1添加して1時間攪拌し、さらに、臭化カルシウムの1 0%メタノール溶液を4m1添加した後、15分攪拌し た。次いで、色素安定剤-1と酢酸カリウムの質量比で 1:5の混合溶液(色素安定剤-1の20質量%メタノ ール溶液) 1. 8 m l を加え 1 5 分攪拌した。次に赤外 増感色素であるDye−1及び色素安定剤-2の混合溶 液(混合質量比率1:250、増感色素として0.1質 量%のMEK溶液)を7ml添加して1時間攪拌した 後、温度を13℃まで降温してさらに30分攪拌した。 色素安定剤-3の0.2%メタノール溶液を18ml添 加した。5分後、これを13℃に保温したまま、ポリビ ニルブチラール48gを添加して充分溶解させてから、 以下の添加物を添加して、感光層塗布液Em-1Aを調 製した。なお、上記の操作はすべて窒素気流下で行っ

[0113]

デスモデュ N3300 (モーベイ社製、脂肪族イソシアネート)

1. 10g

カブリ防止剤(2-(トリブロモメチルスルホニル)-ピリジン)

1. 55g

1. 1ービス(2ーヒドロキシー3, 5ージメチルフェニル)ー2ーメチル

プロパン 1 5 g

テトラクロロフタル酸 0.5g

4-メチルフタル酸 0.5g 赤外染料 全感光層の吸収極大の吸光度が0.9になる量

40

(感光層塗布液 E m-1 B の調製) 感光層塗布液 E m-1 Aの調製における「感光性乳剤分散液500gを用い て、これに窒素気流下でMEK100gを攪拌しながら 加え17℃に保温した」次に、化学増感剤(カルコゲン 増感剤)としてチオ硫酸ナトリウムの0.25%メタノ ール溶液を銀1モル当たり8×10⁻⁴ モル添加して30 分間化学熟成を施す工程を加えた以外は感光層塗布液E m-1Aと同様にして感光層塗布液 Em-1Bを調製し た。

(感光層塗布液 E m - 1 C ~ 1 Hの調製) 感光層塗布液 E m-1 Bの調製における化学増感剤の種類と量を表 1 ~表4に記載のカルコゲン増感剤に変更した以外は上記 感光層塗布液 E m-1 B と同様にして感光層塗布液 E m -1C~1Hを調製した。

(感光層塗布液 E m - 2 A の調製) 感光層塗布液 E m -1 Aの調製において、さらに比較の最高濃度向上剤-1 (10質量%メタノール溶液)を銀1モル当たり3×1 0⁴ モル添加した以外は感光層塗布液 E m-1 A と同様 にして感光層塗布液 Em-2Aを調製した。

(感光層塗布液 E m - 2 B ~ 2 H の調製) 感光層塗布液 Em-2Aの調製において、表1~表4に記載の通り、 カルコゲン増感剤を添加し、最高濃度向上剤-1の代わ りに、一般式(2)の最高濃度向上剤を添加し、最高濃 度向上剤の添加時に一般式(3)で表されるカブリ抑制 剤の例示化合物を添加した以外は感光層塗布液 Em-2 Aと同様にして感光層塗布液 Em-2B~2Hを調製し

(感光層塗布液 E m - 3 A の調製) 前記感光性乳剤分散 液500gを用いて、これに窒素気流下でMEK100 gを攪拌しながら加え17℃に保温した。チオシアン酸 カリウムの0.2%メタノール溶液を4m1、及び塩化 金酸0.1%メタノール溶液を2m1添加し、90分間 攪拌し、さらに、臭化カルシウムの10%メタノール溶 液を4m1添加した後、15分攪拌した。次いで、色素 安定剤-1と酢酸カリウムの質量比で1:5の混合溶液 (色素安定剤-1の20質量%メタノール溶液) 1.8

m 1 を加え 1 5 分攪拌した。次に、赤外増感色素である D y e -1 及び色素安定剤 -2 の混合溶液(混合質量比率 1:250、増感色素として 0.1 質量%のM E K 溶液)を 7 m 1 添加して 1 時間攪拌した後、温度を 13 $^{\circ}$ まで降温してさらに 30 分攪拌した。色素安定剤 -3 0.2 %メタノール溶液を 18 m 1 添加した。 5 分後、*

49

* これを13℃に保温したまま、ポリビニルブチラール48gを添加して充分溶解させてから、下記の添加物を添加して、感光層塗布液Em-3Aを調製した。なお、上記の操作はすべて窒素気流下で行った。

[0114]

デスモデュ N3300 (モーベイ社製、脂肪族イソシアネート)

1. 10g

カブリ防止剤(2-(トリブロモメチルスルホニル)-ピリジン)

1. 55g

1, 1-ビス(2-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)-2-メチル

プロパン 15g

テトラクロロフタル酸 0.5g

4-メチルフタル酸 0.5g

赤外染料

全感光層の吸収極大の吸光度が0.9になる量

(感光層塗布液 Em-3Bの調製) 感光層塗布液 Em-3Aの調製におけるチオシアン酸カリウムの0.2% タノール溶液を 4m1、及び塩化金酸 0.1% メタノール溶液を 2m1 添加する時に、チオ硫酸ナトリウムの 0.25% メタノール溶液を銀 1 モル当たり 6×10^{-4} モル添加して 30 分間化学熟成を施したことと、一般式 (3) で表される化合物の例示化合物のMEK溶液を表 $1\sim$ 表 4 記載の通り添加したこと以外は感光層塗布液 Em-3A と同様にして感光層塗布液 Em-3B を調製した。

(感光層塗布液 E m - 3 C ~ 3 G の調製) 感光層塗布液 E m - 3 B の調製において、表3~表4に記載の通りカルコゲン増感剤と一般式(3)のカブリ抑制剤の種類と量を変更した以外は感光層塗布液 E m - 3 B と同様にして感光層塗布液 E m - 3 C ~ 3 G を調製した。

(感光層塗布液 Em-4 Aの調製) 感光層塗布液 Em-3 Aの調製において、さらに比較の最高濃度向上剤-1 (10質量%メタノール溶液)を銀1モル当たり 3×1 0^{-4} モル添加した以外は感光層塗布液 Em-3 Aと同様にして、感光層塗布液 Em-4 A を調製した。

(感光層塗布液 E m-4 B~4 Gの調製) 感光層塗布液 E m-3 Bの調製において、表 2~表 4 に記載の通りカルコゲン増感剤と、増感剤を添加時に一般式 (3) のカブリ抑制剤を添加することと、比較の最高濃度向上剤の※

※代わりに、一般式(2)の最高濃度向上剤の種類と量を変更した以外は感光層塗布液 Em-3 Bと同様にして、 感光層塗布液 Em-4 B~4 Gを調製した。

(感光層塗布液 E m - 5 A の調製) 前記感光性乳剤分散 20 液の調製に使用した有機銀塩・ハロゲン化銀混合物の調 製を下記の通り変えた外は前記感光性乳剤分散液と同様 にして作製した感光性乳剤分散液500gを用いて、こ れに窒素気流下でメチルエチルケトン(MEK)100 gを攪拌しながら加え17℃に保温した。30分後、一 般式(3)のカブリ抑制剤を下記表4に記載の通り添加 し、15分攪拌した。次いで、色素安定剤-1と酢酸カ リウムの質量比で1:5の混合溶液(色素安定剤-1の 20質量%メタノール溶液) 1.8 m l を加え15分批 拌した。次に赤外増感色素であるDye-1及び色素安 30 定剤-2の混合溶液(混合質量比率1:250、増感色 素として 0. 1 質量%のME K 溶液) を 7 m l 添加して 1時間攪拌した後、温度を13℃まで降温してさらに3 0分攪拌した。色素安定剤-3の0.2%メタノール溶 液を18m1添加した。5分後、これを13℃に保温し たまま、ポリビニルブチラール48gを添加して充分溶 解させてから、以下の添加物を添加して、感光層塗布液 Em-5Aを調製した。なお、上記の操作はすべて窒素 気流下で行った。

[0115]

デスモデュ N3300 (モーベイ社製、脂肪族イソシアネート)

1. 10g

カブリ防止剤(2-(トリブロモメチルスルホニル)-ピリジン)

1. 55g

1, 1-ビス(2-ヒドロキシー3, 5-ジメチルフェニル) -2-メチル

プロパン 1 5 g

テトラクロロフタル酸 0.5 g

4-メチルフタル酸 0.5g

赤外染料 全感光層の吸収極大の吸光度が0.9になる量

最高濃度向上剤(表4に記載) 表4に記載量

(有機銀塩・ハロゲン化銀混合物の調製) 4720ml50 の純水に、べへン酸111.4g、アラキジン酸83.

51

8g、ステアリン酸54.9gを80℃で溶解した。次 いで、高速で攪拌しながら1.5モル/Lの水酸化ナト リウム水溶液540.2m1を添加し、濃硝酸6.9m 1を加えた後、55℃に冷却して有機酸ナトリウム溶液 を得た。該有機酸ナトリウム溶液の温度を55℃に保っ たまま、銀として0.038モル相当の上記ハロゲン化 銀乳剤と純水450mlと一般式(1-1)又は(1-2) のカルコゲン増感剤を下記表1のように添加し、5 分間強く攪拌した。次に1モル/Lの硝酸銀溶液76 0.6mlを2分間かけて添加し、さらに10分強く攪 10 拌した後、濾過により水溶性塩類を除去した。その後、 滤液の電導度が2μS/cmになるまで脱イオン水によ る水洗、濾過を繰り返し、遠心脱水を行った後、質量の 減少がなくなるまで40℃に加熱した窒素気流下で乾燥 を行い、有機銀塩とハロゲン化銀との粉末状混合物を得 た。

(感光層塗布液 E m − 5 B ~ E m − 5 D の調製)上記感光層塗布液 E m − 5 A の調製における有機銀塩・ハロゲン化銀混合物の調製の際の一般式(1 − 1)又は(1 − 2)のカルコゲン増感剤の添加量を下記表 4 の通りに変え、かつ感光性乳剤分散液 5 0 0 g を用いて、これに窒素気流下でM E K 1 0 0 g を撹拌しながら加え 1 7 ℃に保温した後、一般式(3)のカブリ抑制剤の添加量と一般式(2)の最高濃度向上剤の添加量を下記表 4 記載の通り変更して施した以外は感光層塗布液 E m − 5 A と同様にして感光性塗布液 E m − 5 B ~ 5 D を調製した。**

*【0116】 【化19】 色素安定剤-1

色素安定剤-2

色素安定剤-3

[0117]

- 5 B ~ 5 D を調製した。 * 【化 2 0】

Dye-1 (810nm)

H₃cos N

C₂H₅

BF₄

BF₄

赤外染料

C₄H₉(t)

+S

CH

CH

CAH₉(t)

CAH₉(t)

最高濃度向上剤-1

【0118】上記各感光層塗布液を前記支持体表面に上層及び下層の2層の感光層を塗布し、乾燥して熱現像感光材料試料1~30を作製した。各試料No. における上層及び下層の感光層塗布液の組み合わせを下記表1~

表4に示す。 【0119】 【表1】

54

			カルコ	コゲン増感剤	最高濃度向	0上剤	か	ぶり抑制剤	
試料No.	感光層	乳剤No.	種類	添加量 (モル/Agモル)	種類	添加量 (モル/Agモル)	種類	添加量 (モル/Agモル)	備考
1	上層	Em — 1 A	_		_	_		<u>-</u>	比較例
' '	下層	Em 1A		_					2040.79
2	上層	Em — 1 B	Na2S2O3	6.0×10 ⁻⁴	_	_		_	上 比較例
	下層	Em — 2A	-	-	最高濃度向上剤-1	3.0×10 ⁻⁴	1		11C40X19V
3	上層	E∎-2A	-	-	最高濃度向上剤-1	3.0×10 ⁻⁴	ı	_	比較例
3	下層	Em-2A	ı	-	最高濃度向上剤-1	3.0×10 ⁻⁴	ı		JL 4X (7)
4	上階	Ea-18	Na2S2O3	6.0×10 ⁻⁴	-	-	-	<u>-</u>	比較例
*	下層	Em — 2A	_		最高濃度向上剤-1	3.0×10 ⁻⁴	_	-	JL WX 194
5	上層	Em 1 B	Na2S2O3	6.0×10 ⁻⁴	-	_	-	_	本発明
3	下層	Em — 28	NazSzO3	6.0×10 ⁻⁴	2 – 3	3.0×10 ⁻²	3 – 6	1.0×10 ⁻⁵	4-96-97
6	上層	Em — 1 C	Sa	3.0×10 ⁻⁴			ı	-	本発明
,	下層	Em — 2C	Se	3.0×10 ⁻⁴	2 – 7	3.0×10 ⁻²	3 – 9	1.0×10 ⁻⁵	455633
7	上灣	En — 10	1 – 8	8.0×10 ⁻⁴	_	_	Ames .	_	本発明
下層		En-20	1 – 8	8.0×10 ⁻⁴	2 -34	3.0×10 ⁻²	3-12	1.0×10 ⁻⁵	<i>ሞን</i> ዚዛነ
8	上海	Em1E	1 – 8	1.2×10 ⁻³	_	_	_	_	本発明
8	下層	Em-2E	1-8	1.2×10 ⁻³	2 -17	3.0×10 ⁻²	3 – 6	1.0×10 ⁻⁵	<i>ተ</i> ጉንቲ ዓላ

[0120]

* *【表2】

		乳剤No.	カルコゲン増感剤		最高濃度向	か	1		
試料No.	感光層		種類	添加量 (モル/Agモル)	種類	添加量 (モル/Agモル)	種類	添加量 (モル/Agモル)	備着
9 上	上灣	Em - 1 F	1 -13	6.0×10 ⁻⁴	_	_	_	-	本発明
9	下層	Em — 2F	1 -13	6.0×10 ⁻⁴	2 - 11	3.0×10 ⁻²	3-5	1.0×10 ⁻⁵	ገ ጥንሮ ዛ
10	上層	Em — 1G	1 -27	1.2×10 ⁻³	_	_	_	_	本発明
i O	下層	Em 2G	1 -27	1.2×10 ⁻³	2 – 14	3.0×10 ⁻²	3 - 10	1.0×10 ⁻³	平光5
1.1	上層	Em — 1 H	1 -28	1.0×10 ⁻³	-	_	_		本発明
1.1	下層	Em — 2H	1 - 28	1.0×10 ⁻³	2 – 35	3.0×10 ⁻²	3 -18	1.0×10 ⁻⁵	平 元5
	上層	Em-1A	-	-	_		_	_	
12	下層	Em-4A	ı	-	最高濃度向上剤-1	3.0×10 ⁻²	3 – 6	1.0×10 ⁻⁵	比較的
13	上層	E=-18	Na2S2O3	6.0×10 ⁻⁴	_	_	_		本発明
13	下層	Em-4B	Na2S2O3	6.0×10 ⁻⁴	2 – 3	3.0×10 ⁻²	3 – 9	1.0×10 ⁻⁵	本光5
14	上層	E=-1C	SB	3.0×10 ⁻⁴	-	_	_	_	本発明
	下廢	Em — 4C	Sa	3.0×10 ⁻⁴	2 - 7	3.0×10 ⁻²	3-12	1.0×10 ⁻⁵	ቝ ፞፞፞፞፞፞
15	上層	Em - 1D	1 – 8	8.0×10 ⁻⁴		-	-	_	本発明
-13	下層	Em — 4D	1 - 8	8.0×10 ⁻⁴	2 -34	3.0×10 ⁻²	3 – 6	1.0×10 ⁻⁵	李光 9
16	上層	Em — 1 E	1 – 8	1.2×10 ⁻³	_	_	-	_	本発明
16	下層	Em 4E	1 – 8	1.2×10 ⁻³	2 -17	3.0×10 ⁻²	3 – 5	1.0×10 ⁻⁵	李光明

[0121]

【表3】

30				55				
かぶり抑制剤	上剤	最高濃度向	カルコゲン増感剤					
添加量 備: (モル/Agモル)	添加量 (モル/Agモル)	種類	添加量 (モル/Agモル)	種類	乳剤No.	感光層	試料No. 易	
本発	_	-	6.0×10 ⁻⁴	1 -13	Em — 1 F	上唐	17	
3-10 1.0×10 ⁻⁵ 本年	3.0×10 ⁻²	2 – 11	6.0×10 ⁻⁴	1 13	Em-4F	下層		
	_		1.0×10 ⁻⁴	1 -28	Em — 1 G	上層	18	
3-18 1.0×10 ⁻⁵ 本元	3.0×10 ⁻²	2 - 14	1.0×10 ⁻⁴	1 -28	Em —4G	下層	10	
	_		_	-	Em — 3A	上層	4.0	
上較	3.0×10 ⁻²	最高濃度向上剤-1	_	_	Em — 4A	下層	19	
3-6 1.0×10 ⁻⁵ 本発	en		6.0×10 ⁻⁴	Na2S2O3	Em 3B	上層		
3-6 1.0×10 ⁻⁶	3.0×10 ⁻²	2 – 3	6.0×10 ⁻⁴	Na2S2O3	Em 4B	下層	20	
3-9 1.0×10 ⁻⁵ 本発	-		3.0×10 ^{~4}	Se	E■-3C	上層	21	
3-9 1.0×10 ⁻⁵	3.0×10 ⁻²	2 – 7	3.0×10 ⁻⁴	Sa	Em-4C	下層	21	
3-12 1.0×10-5 本発			8.0×10 ⁻⁴	1 - 8	E=-3D	上層	22	
3-12 1.0×10 ⁻⁵ 本発 ¹	3.0×10 ⁻²	2 - 34	8.0×10 ⁻⁴	1 – 8	E∎-4D	下層	2.2	
3-6 1.0×10 ⁻⁵		_	1.2×10 ⁻³	1 – 8	Em-3E	上層	22	
3-6 1.0×10 ⁻⁵	3.0×10 ⁻²	2 - 17	1.2×10 ⁻³	1 – 8	Em — 4E	下層	23	
3-5 1.0×10 ⁻⁵			6.0×10 ⁻⁴	1 -13	E m−3F	上層	24	
3-5 1.0×10-5 本発	3.0×10 ⁻²	2 – 11	6.0×10 ⁻⁴	1 -13	Em-4F	下層,	~~ [
3-6 1. 3-9 1. 3-9 1. 3-12 1. 3-12 1. 3-6 1. 3-6 1.	_	2 - 7 - 2 - 34 - 2 - 17	6.0×10 ⁻⁴ 3.0×10 ⁻⁴ 3.0×10 ⁻⁴ 8.0×10 ⁻⁴ 8.0×10 ⁻⁴ 1.2×10 ⁻³ 1.2×10 ⁻³ 6.0×10 ⁻⁴	Sa Sa 1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 13	Em-4B Em-3C Em-4C Em-4C Em-3D Em-4D Em-3E Em-4E Em-3F	下層 上層 下層 上層 下層	20 21 22 23 24	

[0122]

* *【表4】

		乳剤No.	カルコゲン増感剤		最高	湯度向上剤	かぶり抑制剤		
試料No.	感光層		種類	添加量 (モル/Agモル)	種類	添加量 (モル/Agモル)	種類	添加量 (モル/Agモル)	備考
25	上層	E m — 3G	1 -28	1.0×10 ⁻⁴	_	_	3 - 10	0.03	本発明
25	下層	Em-4G	1 -28	1.0×10 ⁻⁴	2 - 34	3.0×10 ⁻²	3 — 10	1.0×10 ⁻⁵	本光初
26	上層	Em-3E	1 – 8	1.2×10 ⁻³	_	_	3 - 18	0.03	本発明
20	下層	Em-48	NazSz03	6.0×10 ⁻⁴	2 – 3	3.0×10 ⁻²	3 -18	1.0×10 ⁻⁵	ФЖ 93
27	上層	Em-3F	1 -13	6.0×10 ⁻⁴	-		3 – 6	0.03	本発明
[[下層	En-4C	1 -27	1.0×10 ⁻⁴	2 – 7	3.0×10 ⁻²	3 – 6	1.0×10 ⁻⁸	4 90 95
28	上層	Em-3G	1 - 28	1.0×10 ⁻⁴	1	_	3 – 6	0.03	本発明
20	下層	Em — 40	1 – 8	1.2×10 ⁻³	2 -34	3.0×10 ⁻²	3 – 6	1.0×10 ⁻⁶	李光明
29	上層	Em — 5A	1 – 8	1.2×10 ⁻⁵	1	<u> </u>	1	_	本発明
29	下層	En 5B	_	_	2 – 3	3.0×10 ⁻²	3-12	1.0×10 ⁻⁹	本光 奶
30	上層	Em-50	1 - 8	1.2×10 ⁻⁵	1	-	3-12	1.0×10 ⁻⁹	本発明
30	下層	E•-5D	1 - 8	0.4×10 ⁻⁵	2-3	3.0×10 ⁻²	3 – 12	1.0×10 ⁻⁹	李雅明

【0123】表1~表4において、カルコゲン増感剤、 最高濃度向上剤、及びカブリ抑制剤の種類の欄の数字 は、本発明の例示化合物の番号である。

(表面保護層塗布液の調製) MEKを865g攪拌しながら、セルロースアセテートブチレート (Eastman Chemical社製、CAB171-15)を96g、ポリメチルメタクリル酸(ローム&ハース社製、パラロイドA-21)を4.5g、ビニルスルホン化合物HD-1(*1)を1.5g、ベンゾトリアゾールを1.0g、F系活性剤(旭硝子社製、サーフロンKH40)を1.0g添加し溶解した。次に下記マット剤分散液30gを添加して攪拌しながら、フタラジン15gを添加して、表面保護層塗布液を調製した。

【0124】(*1) HD-1:1, 3- {ビス(ビニルスルホニル)} -2-ヒドロキシプロパン

(マット剤分散液の調製) セルロースアセテートプチレート(Eastman Chemical社製、CAB 171-15) 7. 5gをMEK42. 5gに溶解し、その中に、炭酸カルシウム(Speciality Minerals社製、Super-Pflex200) 5gを添加し、ディゾルバー型ホモジナイザーにて800rpmで30min分散しマット剤分散液を調製した。

(バック面塗布液の調製) MEK830gを攪拌しながら、セルロースアセテートブチレート(Eastman50 Chemical社製、CAB381-20)84.2

g、ポリエステル樹脂(Bostic社製、Vitel PE2200B) 4. 5gを添加し溶解した。溶解した 液に、染料を、バック面の塗布試料における染料の吸収 極大の吸光度が0.35となるように添加し、さらにメ タノール43.2gに溶解したフッ素系界面活性剤(旭 硝子社製、サーフロンКН40)4.5gとフッ素系界 面活性剤(大日本インク社製、メガファッグF120 K) 2. 3 gを添加して、溶解するまで十分に攪拌を行 った。最後に、MEKに1質量%の濃度でディゾルバー 型ホモジナイザーにて分散したシリカ(W. R. Gra ce社製、シロイド64X6000)を75g添加、攪 拌し、バック面塗布液を調製した。(感光層面側の塗 布) 前記調製した各感光層塗布液及び各表面保護層塗布 液を用いて、表1記載の構成で支持体側から感光層下 層、感光層上層及び表面保護層を、それぞれ押し出しコ ーターを用いて、同時重層塗布することにより熱現像感 光材料試料1~30を作製した。なお、塗布は、感光層 下層が塗布銀量として0.6g/m゚、感光層上層が塗 布銀量として0.5g/m²、表面保護層が乾燥膜厚と して1. 45μmになる様に行った。その後、乾燥温度 20

57

(バック面側の塗布)上記調製したバック面塗布液を、それぞれ乾燥膜厚が3.5 μ mになるように押し出しコーターを用いて塗布、乾燥を行った。乾燥温度は100%、露点温度10%の乾燥風を用いて5分間かけて乾燥した。なお、感光層面側とバック面側の各塗布液の組み合わせは、表1記載の構成で行った。

75℃、露点温度10℃の乾燥風を用いて、5分間乾燥

《熱現像感光材料の評価》上記作製した熱現像感光材料 試料1~30について、以下の方法にて特性評価を行っ た。

(カブリ及び感度の測定)上記作製した各熱現像感光材料試料を半切りサイズに加工した後、各々の試料を810nmの半導体レーザーで像様露光を施した。なお、露光においては、試料の露光面と露光レーザー光の角度は80度とし、また、レーザーの出力は、75mWとし、高周波重畳を縦マルチモードで出力した。露光時間は1

×10⁷ 秒で露光した。熱現像処理は、ヒートドラムを用いて均一加熱を行い、処理条件は、126℃、13秒で行った。以上のようにして作製した熱現像処理済み試料の濃度を光学濃度計(コニカ社製 PD-82)で測定し、濃度Dと露光量-LogEからなる特性曲線を作製し、最小濃度(カブリ濃度)及び感度を測定した。なお、感度は最小濃度(カブリ濃度)より1.0高い濃度を与える露光量の逆数を感度と定義し、試料1のカブリ濃度及び感度をそれぞれ100とした相対値で表示した。写真特性値ガンマは、特性曲線の傾き(階調)を表す。ここでは、ガンマは(最小濃度+0.25)から(最小濃度+2.0)の傾きを示す。なお試料1を基準100として、試料2~30は相対値で表示した。(銀色調の評価)現像済み試料を目視評価で、画像部分の現像銀の色調を下記の3段階で評価した。

【0125】◎: 黒色、良い

△:黒褐色

×:黄色、悪い

(生保存性の評価) 熱現像感光材料試料を、内部が25℃で相対湿度55%に保たれた遮光性の密閉容器中に封入し、50℃で7日間経時した。これを強制経時処理という。比較として同じ熱現像感光材料試料を、25℃で相対湿度55%にて遮光容器中に7日経時保存した。これを比較用経時処理という。これらの処理を施した各試料を、前記カブリ、感度の評価に用いたものと同じ露光及び熱現像を行い、カブリ部分の濃度を下式により測定した。

【0125】(カブリ濃度の増加中) = (強制経時処理時のカブリ濃度) - (比較用経時処理時のカブリ濃度) 測定したカブリ濃度の増加中を、熱現像感光材料の保存安定性の尺度とし、数値としては、試料1のカブリ濃度の増加中を100とした相対値で表した。

【0127】以上により得られた各結果を下記表5に示す。

[0128]

【表5】

59						
試料No.	かぶり	感度	ガンマ	銀色調	生保存かぶり	備考
1	100	100	3.4	Δ	100	比較例
2	119	104	8.0	×	126	比較例
3	123	85	12.0	×	132	比較例
4	112	87	8.0	×	139	比較例
5	95	115	3.5	0	9 6	本発明
6	94	116	3.5	0	95	本発明
7	90	120	3.5	0	88	本発明
8	92	129	3.6	. 🔘	89	本発明
9	93	126	3.6	0	91	本発明
10	96	125	3.6	0	92	本発明
11	95	121	3.7	0	91	本発明
12	124	88	8.0	×	142	比較例
13	96	120	3.5	0	94	本発明
14	95	121	3.5	0	90	本発明
15	91	125	3.6	0	88	本発明
16	93	132	3.6	0	90	本発明
17	95	129	3.6	0	91	本発明
18	97	127	3.5	0	91	本発明
19	125	91	8.0	×	145	比較例
20	89	126	3.5	0	85 ·	本発明
21	88	127	3.5	0	82	本発明
22	63	138	3.6	0	78	本発明
23	84	140	3.6	0	79	本発明
24	84	139	3.6	0	80	本発明
25	B6	133	3.5	0	83	本発明
26	86	141	3.6	0	81	本発明
27	84	140	3.6	0	78	本発明
28	86	135	3.6	0	78	本発明
29	82	140	3.6	0	81	本発明
30	83	142	3.7	O	77	本発明

【0129】表5から明らかなように、本発明の試料 は、比較例と対比して、カブリ濃度が低く、十分な感度 があり、銀色調が改良され、良好な階調性を有し、医用 30 く、保存安定性が良好で、かつ銀色調に優れる熱現像感 感光材料として優れていること、及び熱現像感光材料の 保存安定性も優れていることがわかる。

* [0130]

【発明の効果】本発明によれば、高感度でカブリが低 光材料とそれによる画像形成方法が提供される。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ G 0 3 D 13/00

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G O 3 D 13/00

Н